(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-96195 (P2003-96195A)

(43)公開日 平成15年4月3日(2003.4.3)

(51) Int.Cl.'	酸別和号	FI	デーマコート*(参考)
C 0 8 G 81	02	C 0 8 G 81/02	4 J 0 0 2
C08F 8	700	C08F 8/00	4 J 0 3 1
CO8L 57	700	C08L 57/00	4 J 1 0 0
71,	02	71/02	
		審査請求 未請求 請求	質の数32 OL (全 40 頁)
(21)出願番号	特顧2001-290967(P2001-290967)	(71)出廢人 000000941 鐘鴉化学工業柱	朱式会社
(22)出顧日	平成13年9月25日(2001.9.25)	大阪府大阪市	比区中之島3丁目2番4号
			島飼西 5 - 1 - 1 鐘淵化学 関能性材料 R D 研究センター 気所
			島飼西 5 - 1 - 1 鐘源化学 関能性材料 R D 研究センター

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 硬化性組成物及び相溶化剤

(57)【要約】

【課題】その硬化物がポリエーテル系重合体に由来する 高伸び性などを損なうことなく、ゲル分が高く、耐候性 に優れ、かつ貯蔵安定性のよい硬化性組成物を提供す る

【解決手段】架橋性官能基を少なくとも1個有するポリエーテル系重合体、及び、前記ポリエーテル系重合体と相溶し、かつ、架橋性官能基を重合体末端に少なくとも1個有するビニル系重合体、を含有する硬化性組成物に関する。具体的には、以下の二成分:架橋性官能基を少なくとも1個有するポリエーテル系重合体(I)、及び、前記ポリエーテル系重合体と相溶し、ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで測定した重量平均分子量(Mw)と数平均分子量(Mn)の比(Mw/Mn)が1.8未満であり、かつ、架橋性官能基を重合体末端に少なくとも1個有するビニル系重合体(II)、を含有することを特徴とする硬化性組成物。

(2) 開2003-96195 (P2003-96195A)

【特許請求の範囲】

【請求項1】以下の二成分:架橋性官能基を少なくとも1個有するポリエーテル系重合体(I)、及び、前記ポリエーテル系重合体と相溶し、ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで測定した重量平均分子量(Mw)と数平均分子量(Mn)の比(Mw/Mn)が1.8未満であり、かつ、架橋性官能基を重合体末端に少なくとも1個有するビニル系重合体(II)、を含有することを特徴とする硬化性組成物。

【請求項2】以下の二成分:架橋性官能基を少なくとも1個有するポリエーテル系重合体(I)、及び、前記ポリエーテル系重合体と相溶し、リビングラジカル重合法で製造され、かつ、架橋性官能基を重合体末端に少なくとも1個有するビニル系重合体(II)、を含有することを特徴とする硬化性組成物。

【請求項3】以下の三成分:架橋性官能基を少なくとも1個有するボリエーテル系重合体(I)、前記ポリエーテル系重合体(I)、前記ポリエーテル系重合体と相溶せず、かつ、架橋性官能基を少なくとも1個有するビニル系重合体(II)、及び、前記ポリエーテル系重合体と前記ビニル系重合体の混合物に対して添加することで両者を相溶させるための相溶化剤であって、複数のビニル系モノマーを共重合してなる相溶化剤(III)、を含有することを特徴とする硬化性組成物。

【請求項4】以下の三成分:架橋性官能基を少なくとも1個有するポリエーテル系重合体(I)、前記ポリエーテル系重合体(II)、前記ポリエーテル系重合体と相溶せず、かつ、架橋性官能基を少なくとも1個有するビニル系重合体(II)、並びに、前記ポリエーテル系重合体と前記ビニル系重合体の混合物に対して添加することで両者を相溶させるための相溶化剤であって、重合体でない有機化合物、ビニル系以外のモノマーを重合して得られる重合体、及び、単一のビニル系モノマーを重合して得られる重合体、からなる群より選択される少なくとも1つの相溶化剤(IV)、を含有することを特徴とする硬化性組成物。

【請求項5】ポリエーテル系重合体(I)の主鎖が、本質的にポリオキシアルキレンであることを特徴とする請求項1~4のいずれか一項に記載の硬化性組成物。

【請求項6】ポリエーテル系重合体(I)の主鎖が、本質的にポリプロピレンオキシドであることを特徴とする請求項5に記載の硬化性組成物。

【請求項7】ポリエーテル系重合体(I)の架橋性官能基が架橋性シリル基であることを特徴とする請求項1~6のいずれか一項に記載の硬化性組成物。

【請求項8】ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで測定したビニル系重合体(II)の数平均分子量が3000以上であることを特徴とする請求項1~7のいずれか一項に記載の硬化性組成物。

【請求項9】ビニル系重合体(II)の主鎖が、(メタ)アクリル系モノマー、アクリロニトリル系モノマ

ー、芳香族ビニル系モノマー、フッ素含有ビニル系モノマー及びケイ素含有ビニル系モノマーからなる群より選ばれる少なくとも1つのモノマーを主として重合して製造されることを特徴とする請求項1~8のいずれか一項に記載の硬化性組成物。

【請求項10】ビニル系重合体(II)が、炭素数5~30のアルキル基、炭素数6~30のアリール基および炭素数7~30のアラルキル基からなる群より選ばれる基をエステル部分に有する(メタ)アクリル酸エステル単位を含んでなるものであることを特徴とする請求項1~9のいずれか一項に記載の硬化性組成物。

【請求項11】ビニル系重合体(II)が(メタ)アクリル系重合体であることを特徴とする請求項9に記載の硬化性組成物。

【請求項12】ビニル系重合体(II)の架橋性官能基 が架橋性シリル基であることを特徴とする請求項1~1 1のいずれか─項に記載の硬化性組成物。

【請求項13】ビニル系重合体(II)の架橋性官能基がアルケニル基であることを特徴とする請求項 $1\sim12$ のいずれか一項に記載の硬化性組成物。

【請求項14】ビニル系重合体(II)の架橋性官能基が水酸基であることを特徴とする請求項1~13のいずれか一項に記載の硬化性組成物。

【請求項15】ビニル系重合体(II)の架橋性官能基がアミノ基であることを特徴とする請求項1~14のいずれか一項に記載の硬化性組成物。

【請求項16】ビニル系重合体(II)の架橋性官能基が、重合性の炭素 - 炭素二重結合を有する基であることを特徴とする請求項1~15のいずれか一項に記載の硬化性組成物。

【請求項17】ビニル系重合体(II)の架橋性官能基がエポキシ基であることを特徴とする請求項1~16のいずれか―項に記載の硬化性組成物。

【請求項18】ビニル系重合体(II)の主鎖の製造法がリビングラジカル重合法であることを特徴とする請求項1~17のいずれか一項に記載の硬化性組成物。

【請求項19】リビングラジカル重合法が原子移動ラジラル重合法であることを特徴とする請求項18記載の硬化性組成物。

【請求項20】相溶化剤(IV)が分子量3000以下のポリオキシアルキレンであることを特徴とする請求項4~9及び11~19のいずれか一項に記載の硬化性組成物。

【請求項21】相溶化剤(IV)が分子量3000以下のポリプロピレンオキサイドであることを特徴とする請求項20に記載の硬化性組成物。

【請求項22】充填剤を含まずに硬化させて得られる1 00μm厚以下の硬化物がサンシャインウエザーメータ 一試験で20時間以上の耐候性を示すことを特徴とする 請求項4~9及び11~21のいずれか一項に硬化性組 (3) 開2003-96195 (P2003-96195A)

成物。

【請求項23】アクリル系可塑剤を更に含有することを 特徴とする請求項1~22のいずれか一項に記載の硬化 性組成物。

【請求項24】お互いに相溶しない以下の二成分:架橋性官能基を少なくとも1個有するボリエーテル系重合体(I)、及び、前記ボリエーテル系重合体と相溶せず、かつ、架橋性官能基を少なくとも1個有するビニル系重合体(II)、の混合物に対して添加することで両者を相溶させるための相溶化剤であって、複数のビニル系モノマーを共重合して得られるものであることを特徴とする相溶化剤。

【請求項25】ビニル系重合体(II)を重合する際に使用されるモノマーのうちの少なくとも1種のビニル系モノマーと、その他のビニル系モノマーを共重合して得られるものである請求項24記載の相溶化剤。

【請求項26】その他のビニル系モノマーが、ポリエーテル構造を有するビニル系モノマーであることを特徴とする請求項25記載の相溶化剤。

【請求項27】ビニル系重合体(II)を重合する際に使用されるモノマーのうちの少なくとも1種のビニル系モノマーと、ポリエーテル構造を有するビニル系モノマーとのモル比が、1:20~20:1の範囲であることを特徴とする請求項26記載の相溶化剤。

【請求項28】ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで測定した数平均分子量が500~50000であることを特徴とする請求項24~27のいずれか一項に記載の相溶化剤。

【請求項29】ポリエーテル構造が本質的にポリプロピレンオキシドであることを特徴とする請求項26~28のいずれか一項に記載の相溶化剤。

【請求項30】ビニル系モノマーが(メタ)アクリル系 モノマーであることを特徴とする請求項24~29のい ずれか一項に記載の相溶化剤。

【請求項31】製造法がリビングラジカル重合法であることを特徴とする請求項24~30のいずれか一項に記載の相溶化剤。

【請求項32】リビングラジカル重合法が原子移動ラジカル重合法であることを特徴とする請求項31記載の相溶化剤。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、架橋性官能基を有するビニル系重合体及び架橋性官能基を有するポリエーテル系重合体を含有する硬化性組成物、並びに、上記重合体を相溶させるための相溶化剤に関する。

[0002]

【従来の技術】イオン重合や縮重合で得られる重合体の 一方で、ラジカル重合で得られるビニル系の重合体で官 能基、特に末端に官能基を有するものは、まだほとんど 実用化されていない。ビニル系重合体の中でも、(メタ)アクリル系重合体は、高い耐候性、透明性等、ポリエーテル系重合体、炭化水素系重合体、あるいはポリエステル系重合体では得られない特性を有しており、アルケニル基や架橋性シリル基を側鎖に有するものは高耐候性の塗料等に利用されている。その一方で、アクリル系重合体の重合制御は、その副反応のために容易でなく、末端への官能基の導入などは非常に困難である。

【0003】アルケニル基を分子鎖末端に有するビニル系重合体を簡便な方法で得ることができれば、側鎖に架橋性基を有するものに比較して硬化物物性の優れた硬化物を得ることができる。従って、これまで多くの研究者によって、その製造法が検討されてきたが、それらを工業的に製造することは容易ではない。例えば特開平1-247403号公報、特開平5-255415号公報には連鎖移動剤としてアルケニル基含有ジスルフィドを用いる、末端にアルケニル基を有する(メタ)アクリル系重合体の合成法が開示されている。

【0004】特開平5-262808号公報には、ヒドロキシル基を有するジスルフィドを用いて、両末端にヒドロキシル基を有するビニル系重合体を合成し、さらにヒドロキシル基の反応性を利用して、末端にアルケニル基を有する(メタ)アクリル系重合体の合成法が開示されている。

【0005】特開平5-211922号公報には、ヒドロキシル基を有するポリスルフィドを用いて、両末端にヒドロキシル基を有するビニル系重合体を合成し、さらにヒドロキシル基の反応性を利用して、末端にシリル基を有する(メタ)アクリル系重合体の合成法が開示されている。

【0006】これらの方法では、両末端に確実に官能基を導入することは困難であり、満足な特性を有する硬化物を得ることはできない。両末端に確実に官能基を導入するためには、連鎖移動剤を大量に使用しなければならず、製造工程上問題である。また、これらの方法では通常のラジカル重合が用いられているため、得られる重合体の分子量、分子量分布(数平均分子量と数平均分子量の比)のコントロールは困難である。

【0007】このような従来の技術に対し、発明者らは、これまでに様々な架橋性官能基を末端に有するビニル系重合体、その製造法、硬化性組成物、及び用途に関して数々の発明を行ってきた(特開平11-080249、特開平11-080250、特開平11-05815、特開平11-116606、特開平11-080571、特開平11-16606、特開平11-130931、特開平11-100433、特開平11-116763、特開平9-272714号、特開平9-272715号等を参照)。【0008】例えば、ケイ素原子に結合した水酸基または加水分解性基を有し、シロキサン結合を形成すること

(4) 開2003-96195 (P2003-96195A)

により架橋し得るケイ素含有基(以下、「架橋性シリル基」とも言う)を有するビニル系重合体、あるいはその 組成物から得られる硬化物は、耐熱性あるいは耐候性に 優れ、建築用弾性シーリング材シーラントや複層ガラス 用シーリング材等のシーリング材、太陽電池裏面封止材 などの電気・電子部品材料、電線・ケーブル用絶縁被覆 材などの電気絶縁材料、粘着剤、接着剤、弾性接着剤、 塗料、粉体塗料、コーティング材、発泡体、電気電子用 ポッティング剤、フィルム、ガスケット、注型材料、各 種成形材料、および、網入りガラスや合わせガラス端面 (切断部)の防錆・防水用封止材等の様々な用途に用い られる。

【0009】一方、架橋性シリル基を少なくとも1個有するポリエーテル系重合体は、例えば、特公昭45-36319号、同46-12154号、同46-30741号、同49-32673号、特開昭50-156599号、同51-73561号、同54-6096号、同55-13767号、同55-13768号、同55-125121号、同55-123620号、同55-125121号、同55-131021号、同55-131022号、同55-135135号、同55-137129号、特開平3-72527号、同3-97825号の各公報などに開示されている。硬化させると高伸びの硬化物が得られることから、主に建築用の弾性シーリング材等に使用されている。

【0010】しかし、これらポリエーテル、特にポリプロピレンオキシドを主鎖とするポリエーテルは、老化防止剤を使用しないと3級炭素に結合した水素原子が酸化されやすく、耐候性が悪くなるという問題がある。この問題を解決するために、既に本発明者らは、特公平2-42367号、同2-44845号において、架橋性シリル基を少なくとも1個有するポリエーテル系重合体に、架橋性シリル基を少なくとも1個有するアクリル系重合体をブレンドすることによって耐候性が改善された硬化性組成物を提案した。また、特公平4-69667には、連鎖移動剤を用いて製造された分子両末端にアルコキシシリル基を有するアクリルポリマーと、分子両末端にアルコキシシリル基を有するポリエーテルポリマーとのブレンドによるシーリング材組成物が開示されている。

[0011]

【発明が解決しようとする課題】架橋性官能基を少なくとも1個有するボリエーテル系重合体とブレンドする架橋性官能基を少なくとも1個有するビニル系重合体は、通常、架橋性官能基を有するラジカル重合開始剤、あるいは連鎖移動剤を用いて製造される。このため両末端に架橋性官能基を高い比率で導入することは難しく、硬化物のゲル分は低くなってしまう問題があった。一方で、十分な硬化物のゲル分を得るためには架橋性官能基を有するモノマーの併用が必要になるが、この場合、ボリエ

ーテル系重合体が本来有している高伸び特性が損なわれてしまうという問題があった。この場合は特に破断時の伸びが低くなるために該組成物の用途は大幅に限定される。従ってシーリング材としての使用では、耐候性の向上のためには、モジュラス上昇、伸びの低下、残留タックの悪化、ゲル分の低下など何らかの物性を犠牲にせざるを得なかった。また、ここで用いられる(メタ)アクリル系重合体はフリーラジカル重合によって合成されているため、分子量分布が広く高粘度であり、ポリエーテル系重合体との混合物もまた高粘度になってしまうという問題もあった。

【0012】この問題に対し、特開平11-116763において、低粘度でかつ高い比率で架橋性官能基が重合体末端に導入されたビニル系重合体を用いることによって、架橋性官能基を有するポリエーテル系重合体の本来の高伸びを損なうことなく、グル分の高い、耐候性に優れた硬化性組成物が得られることが提案されている。しかしながらこの場合、ビニル系重合体やポリエーテル系重合体のブレンド比などによっては、二種の重合体の相溶性が十分でない場合があった。この場合、ブレンドした硬化性組成物を長期保存しておくと組成物が分離したりするため、貯蔵安定性が悪くなることがある。また相溶性が十分でない組成物から得られる硬化物は、均一性が劣るために良好な機械物性が実現されない場合があった

[0013]

【課題を解決するための手段】本発明においては、架橋性官能基を有するビニル系重合体と架橋性官能基を有するボリエーテル系重合体と架橋性官能基を有するボリエーテル系重合体に由来する高伸び性などを損なうことなく、ゲル分が高く、耐候性に優れ、かつ貯蔵安定性のよい硬化性組成物を提供することを課題とする。すなわち、本発明は、以下の二成分:架橋性官能基を少なくとも1個有するポリエーテル系重合体(I)、及び、前記ポリエーテル系重合体と相溶し、ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで測定した重量平均分子量(Mw)と数平均分子量(Mn)の比(Mw/Mn)が1.8未満であり、かつ、架橋性官能基を重合体末端に少なくとも1個有するビニル系重合体(II)、を含有する硬化性組成物である。

【0014】また、本発明は、以下の二成分:架橋性官能基を少なくとも1個有するポリエーテル系重合体(I)、及び、前記ポリエーテル系重合体と相溶し、リビングラジカル重合法で製造され、かつ、架橋性官能基を重合体末端に少なくとも1個有するビニル系重合体(II)、を含有する硬化性組成物でもある。さらに、本発明は、以下の三成分:架橋性官能基を少なくとも1個有するポリエーテル系重合体(I)、前記ポリエーテル系重合体と相溶せず、かつ、架橋性官能基を少なくと

(5) 開2003-96195 (P2003-96195A)

も1個有するビニル系重合体(II)、及び、前記ポリエーテル系重合体と前記ビニル系重合体の混合物に対して添加することで両者を相溶させるための相溶化剤であって、複数のビニル系モノマーを共重合してなる相溶化剤(III)、を含有する硬化性組成物でもある。

【0015】さらにまた、本発明は、以下の三成分:架 橋性官能基を少なくとも1個有するポリエーテル系重合 体(I)、前記ポリエーテル系重合体と相溶せず、か つ、架橋性官能基を少なくとも1個有するビニル系重合 体(II)、並びに、前記ポリエーテル系重合体と前記 ビニル系重合体の混合物に対して添加することで両者を 相溶させるための相溶化剤であって、重合体でない有機 化合物、ビニル系以外のモノマーを重合して得られる重 合体、及び、単一のビニル系モノマーを重合して得られ る重合体、からなる群より選択される少なくとも1つの 相溶化剤(IV)、を含有する硬化性組成物でもある。 【0016】そしてまた、本発明は、お互いに相溶しな い以下の二成分:架橋性官能基を少なくとも1個有する ポリエーテル系重合体(I)、及び、前記ポリエーテル 系重合体と相溶せず、かつ、架橋性官能基を少なくとも 1個有するビニル系重合体(II)、の混合物に対して 添加することで両者を相溶させるための相溶化剤であっ て、複数のビニル系モノマーを共重合して得られるもの

である相溶化剤でもある。以下に本発明を詳述する。

[0017]

【発明の実施の形態】<<ポリエーテル系重合体(I) について>>本発明における(I)成分である架橋性官 能基を少なくとも1個有するポリエーテル系重合体は、 主鎖中にウレタン結合ないしはウレア結合を含んでいて もよく、含んでいなくてもよい。ポリエーテル系重合体 の主鎖は特に限定されず、例えば、ポリエチレンオキシ ド、ポリプロピレンオキシド、ポリブチレンオキシド、 ポリフェニレンオキシドなどが挙げられる。このうち、 本質的にポリオキシアルキレンであることが好ましく、 本質的にポリプロピレンオキシドであることがより好ま しく、これは、プロピレンオキシド以外に、エチレンオ キシド、ブチレンオキシド、フェニレンオキシドなどを 含んでもよい。ここで「主鎖が本質的にポリプロピレン オキシドである」とは、プロピレンオキシド単位が、主 鎖を構成する繰り返し単位のうち50%以上、好ましく は70%以上、より好ましくは90%以上を占めること をいう。より低粘度であれば取扱い性が良好になるの で、ポリプロピレンオキシド系重合体の分子量分布(M w/Mn)が1.5以下のものがより好ましい。

【0018】(I)成分中の架橋性官能基としては特に限定されず、好ましいものとして、架橋性シリル基、アルケニル基、水酸基、アミノ基、重合性の炭素-炭素二重結合を有する基、エポキシ基が挙げられる。特に、架橋性シリル基が好ましい。これらの定義については後述するものと同様である。(I)成分中の架橋性官能基

は、(II)成分中の架橋性官能基と同じ種類のものであってもよいし、異なる種類のものであってもよいが、硬化性の面から、同種類のものが好ましい。両者が同種類である場合であっても、同じ構造のものでもよいし、異なる構造のものでもよい。また、ポリエーテル系重合体(I)が有する架橋性官能基の個数は、平均して少なくとも1個であるが、組成物の硬化性の観点から、1個より多く有することが好ましく、より好ましくは平均して1.1~4.0個、さらに好ましくは平均して1.5~2.5個である。また、架橋性官能基は、ポリエーテル系重合体の末端にあることが、硬化物のゴム弾性の観点から好ましい。より好ましくは重合体の両末端に官能基があることである。

【0019】(I)成分のポリエーテル系重合体の製造方法としては特に限定されず、従来公知のものであってよい。本発明における(I)成分である架橋性官能基を少なくとも一個有するポリエーテル系重合体が、主鎖中にウレタン結合ないしはウレア結合を含んでいる場合には、ポリエーテル系重合体として、分子中にウレタン結合またはウレア結合のいずれかを1個以上含み、架橋性官能基を少なくとも1個以上有する有機重合体であればいずれの製造法によって得られるものであっても良い。架橋性官能基は特に限定されず、上述のような各種官能基が挙げられるが、中でも式(1)

$-SiY_aR_{3-a}$ · · · (1)

(ただし、式中R1は炭素数1~20のアルキル基、炭 素数6~20のアリール基、炭素数7~20のアラルキ ル基またはR'3SiO-(R'は炭素数1~20の1 価の炭化水素基であり、3個のR'は同一であってもよ く異なっていてもよい) で示されるトリオルガノシロキ シ基を示し、R1が2個以上存在するとき、それらは同 一であってもよく、異なっていてもよい。Yは水酸基ま たは加水分解性基を示し、Yが2個以上存在するとき、 それらは同一であってもよく、異なっていてもよい。a は0、1、2、または3を示す。)で示されるケイ素含 有基であるのが好ましい。さらにポリエーテル系重合体 の工業的に容易な製造方法として、末端に水酸基を有す るオキシアルキレン重合体(D)の末端水酸基に、過剰 のポリイソシアネート化合物(E)を反応させて、ポリ ウレタン系主鎖(F)の末端にイソシアネート基を有す る重合体とした後、または同時に、該イソシアネート基 に式(2)

$W-R^2-S i Y_a R^1_{3-a} \cdot \cdot \cdot (2)$

(ただし、式中R¹、Y、aは前記に同じ。R²は炭素数 1~20の置換もしくは非置換の2価の有機基、Wは水酸基、カルボキシル基、メルカプト基およびアミノ基 (1級または2級)から選ばれた活性水素含有基である。)で表されるケイ素化合物(G)のW基を反応させる方法により製造されるものや、末端に水酸基を有するオキシアルキレン重合体(D)に式(3)

(6) 開2003-96195 (P2003-96195A)

 $O=C=N-R^2-S$ i $Y_aR^1_{3-a}$ · · · (3) (ただし、式中 R^1 、 R^2 、Y、aは前記に同じ。) で示される加水分解性ケイ素基含有イソシアネート化合物 (H) を反応させることにより製造されるものなどを用いることが出来る。

【0020】オキシアルキレン重合体(D)としては、いかなる製造方法において製造されたものでも使用することが出来るが、全分子平均で分子末端当り少なくとも0.7個の水酸基を末端に有するものが好ましい。具体的には、従来のアルカリ金属触媒を使用して製造したオキシアルキレン重合体や、複合金属シアン化物錯体

(C)やセシウムの存在下、少なくとも2つの水酸基を有するポリヒドロキシ化合物などの開始剤に、アルキレンオキシドを反応させて製造されるオキシアルキレン重合体などが挙げられる。その中でも、複合金属シアン化物錯体(C)を使用することが、従来のアルカリ金属触媒を使用して製造したオキシアルキレン重合体に比べ、より低不飽和度で、より高分子量で、Mw/Mnが狭く、より低粘度でかつ、高耐酸性、高耐候性のオキシアルキレン重合体(D)を得ることが可能であるため好ましい。

【0021】複合金属シアン化物錯体(C)としては亜鉛へキサシアノコバルテートを主成分とする錯体が好ましく、そのエーテルおよび/またはアルコール錯体が好ましい。その組成は本質的に特公昭46-27250号公報に記載されているものが使用できる。エーテルとしてはテトラヒドロフラン、グライム、ジグライム等グライム類が好ましく、中でもテトラヒドロフラン、およびグライムが、よりMw/Mnが狭く、低不飽和度のオキシアルキレン重合体(D)が得られることから好ましい。アルコールとしては特開平4-145123号公報に記載されているセーブタノールが、低不飽和度のオキシアルキレン重合体(D)が得られることから好ましい。

【0022】オキシアルキレン重合体(D)の水酸基数 は、ポリイソシアネート化合物(E)との反応により高 分子量化させる為に、および加水分解性ケイ素基含有イ ソシアネート化合物 (H) との反応によるシリル基の導 入率を高めるために、全分子平均で1分子当り少なくと も1. 6以上が好ましく、特に1. 8~4が好ましい。 その中でもポリイソシアネート化合物(E)との反応時 にゲル化を起こさない為に、1.8~3が好ましい。ま た、水酸基数が2以上のオキシアルキレン重合体(D) は、2官能の開始剤の一部もしくは全てを3官能以上の 開始剤に代えて用いることにより製造することが可能で あり、得られた2官能以上のオキシアルキレン重合体と 2官能以下のオキシアルキレン重合体を混合することに より、全分子平均で1分子当り1.8~3個の水酸基を 有するオキシアルキレン重合体(D)を得ることも可能 である。

【0023】具体的にはポリオキシエチレン化合物、ポリオキシプロピレン化合物、ポリオキシブチレン化合物、ポリオキシテトラメ 物、ポリオキシヘキシレン化合物、ポリオキシテトラメ チレン化合物および/またはこれらの共重合体が挙げら れる

【0024】特に好ましいオキシアルキレン重合体 (D) はポリオキシプロピレンジオール、ポリオキシプロピレントリオール、ポリオキシプロピレンテトラオール、およびこれら重合体とエチレンオキサイドとの共重合体、さらに、その混合物である。

【0025】ポリイソシアネート化合物(E)や加水分解性ケイ素基含有イソシアネート化合物(H)との反応を容易とする為には、末端の水酸基が1級となるようにエチレンオキサイドを共重合したオキシアルキレン重合体が好ましい。

【0026】オキシアルキレン重合体(D)の数平均分子量としては1000以上のものを用いることが可能であるが、4000未満ではポリウレタン系主鎖(F)中に導入されるウレタン結合の数が多くなり、粘度が比較的高くなるため、4000以上のものが好ましい。

【0027】本発明においてポリウレタン系主鎖(F) を得るために用いられるポリイソシアネート化合物

(E)としては、いずれのポリイソシアネート化合物も 使用することができる。

【0028】ボリイソシアネート化合物(E)に含まれるイソシアネート基の数は、1分子当たり平均して2~5が好ましく、入手の容易さから2~3がより好ましい。さらに、オキシアルキレン重合体(D)との反応の際にゲル化を起こさないことから、2が最も好ましい。【0029】具体的な例としては、トリレンジイソシアネート(TDI)、メチレンジイソシアネート(MDI)、キシリレンジイソシアネート(XDI)、イソホロンジイソシアネート(IPDI)、ヘキサメチレンジイソシアネート(HMDI)、テトラメチレンジイソシアネート(TMDI)などが挙げられる。さらに、これらのウレトジオン誘導体、イソシアヌレート誘導体、シアヌレート誘導体、カルボジイミド誘導体を用いることも出来る。

【0030】式(1)で示されるケイ素含有基をポリエーテル系重合体の分子中に導入するために用いられる、式(2)で表されるケイ素化合物(G)の具体例としては、r-アミノプロピルトリメトキシシラン、r-アミノプロピルトリエトキシシラン、r-アミノプロピルトリメトキシシラン、N-($\beta-$ アミノブロピルトリメトキシシラン、N-($\beta-$ アミノブロピルトリメトキシシラン、N-($\beta-$ アミノブロピルトリメトキシシラン、N-($\beta-$ アミノブロピルトリエトキシシラン、N-($\beta-$ アミノブロピルトリエトキシシラン、N-($\beta-$ アミノエチル)-r--アミノプロピルトリメトキシシラン、1, 3-ジアミノイソプロピルトリメトキシシラン、r-メルカーヒドロキシプロピルトリメトキシシラン、r-メルカ

(7) 開2003-96195 (P2003-96195A)

プトプロピルトリメトキシシラン等が挙げられる。 【0031】また、式(1)で示されるケイ素含有基を ポリエーテル系重合体の分子中に導入するために用いら れる式(3)で表されるケイ素基含有イソシアネート化 合物(H)の具体例としては、ケートリメトキシシリル プロピルイソシアネート、ケートリエトキシシリルプロ

プロピルイソシアネート、 γ ートリエトキシシリルプロピルイソシアネート、 γ ーメチルジメトキシシリルプロピルイソシアネート、 γ ーメチルジエトキシシリルプロピルイソシアネート等が挙げられる。

【0032】オキシアルキレン重合体(D)の水酸基とイソシアネート基、およびケイ素化合物のW基とイソシアネート基の反応には触媒を用いることが出来るが、得られるポリエーテル系重合体の貯蔵安定性が悪くなる場合には、触媒の非存在下で行うことが好ましい。触媒を用いる場合には、水酸基とイソシアネート基の反応を触媒するものであれば公知の触媒を用いればよい。

【0033】本発明における、(I)成分である架橋性 官能基を少なくとも一個有するポリエーテル系重合体の うち、主鎖中にウレタン結合ないしはウレア結合を含ん でいるポリエーテル系重合体としては、数平均分子量7 500以上のものが好ましい。特に数平均分子量750 0~25000の有機重合体を使用することがより好ま しい。ポリエーテル系重合体の数平均分子量が7500 より低い場合は硬化物が硬く、かつ伸びが低いものとな り、数平均分子量が25000を超えると硬化物の柔軟 性および伸びは問題ないが、該重合体自体の接着性が著 しく低くなってしまい、実用性が低くなる。数平均分子 量は特に8000~2000のが粘度の点から好まし い。(II)成分のビニル系重合体と(I)成分のポリ エーテル系重合体の混合比は、重量比で100/1~1 /100の範囲が好ましく、100/5~5/100の 範囲にあることがより好ましく、100/10~10/ 100の範囲にあることがさらに好ましい。ビニル系重 合体(II)のブレンド比が少ないと、本発明の効果の 1つである優れた耐候性が発現されにくい場合がある。 <<ビニル系重合体(II)について>>

<主鎖>発明者らは、これまでに様々な架橋性官能基を重合体末端に有するビニル系重合体、その製造法、硬化性組成物、及び用途に関して数々の発明を行ってきた(特開平11-080249、特開平11-080250、特開平11-05815、特開平11-116617、特開平11-116606、特開平11-080571、特開平11-1160433、特開平11-130931、特開平11-100433、特開平11-116763、特開平9-272714号、特開平9-272715号等を参照)。本発明のビニル系重合体(II)としては特に限定はされないが、上に例示した発明で開示される重合体をすべて好適に用いることができる。なお、本願において、「相溶する」とは、2種またはそれ以上の重合体を充分混合し、室温で1週間静置し

た後に、目視で境界面が確認されない状態をいう。本発 明におけるビニル系重合体(II)の主鎖を構成するビ ニル系モノマーとしては特に限定されず、各種のものを 用いることができる。例示するならば、 (メタ) アクリ ル酸、(メタ) アクリル酸メチル、(メタ) アクリル酸 エチル、(メタ)アクリル酸-n-プロピル、(メタ) アクリル酸イソプロピル、(メタ)アクリル酸-n-ブ チル、(メタ) アクリル酸イソブチル、(メタ) アクリ ル酸-tert-ブチル、(メタ)アクリル酸-n-ペ ンチル、(メタ) アクリル酸-n-ヘキシル、(メタ) アクリル酸シクロヘキシル、(メタ)アクリル酸-n-ヘプチル、(メタ) アクリル酸-n-オクチル、(メ タ) アクリル酸-2-エチルヘキシル、(メタ) アクリ ル酸ノニル、(メタ) アクリル酸デシル、(メタ) アク リル酸ドデシル、(メタ) アクリル酸ミリスチル、(メ タ) アクリル酸パルミチル、(メタ) アクリル酸ステア リル、(メタ) アクリル酸エイコシル、(メタ) アクリ ル酸フェニル、(メタ)アクリル酸トルイル、(メタ) アクリル酸ベンジル、(メタ)アクリル酸-2-メトキ シエチル、(メタ) アクリル酸-3-メトキシブチル、 (メタ) アクリル酸-2-ヒドロキシエチル、(メタ) アクリル酸-2-ヒドロキシプロピル、(メタ)アクリ ル酸グリシジル、(メタ)アクリル酸2-アミノエチ ル、ァー (メタクリロイルオキシプロピル) トリメトキ シシラン、(メタ) アクリル酸のエチレンオキサイド付 加物、(メタ)アクリル酸トリフルオロメチルメチル、 (メタ) アクリル酸2-トリフルオロメチルエチル、 (メタ) アクリル酸2-パーフルオロエチルエチル、 (メタ) アクリル酸2ーパーフルオロエチルー2ーパー フルオロブチルエチル、(メタ) アクリル酸2-パーフ ルオロエチル、(メタ)アクリル酸パーフルオロメチ ル、(メタ) アクリル酸ジパーフルオロメチルメチル、 (メタ) アクリル酸2ーパーフルオロメチルー2ーパー フルオロエチルメチル、(メタ) アクリル酸2-パーフ ルオロヘキシルエチル、(メタ)アクリル酸2-パーフ ルオロデシルエチル、(メタ)アクリル酸2-パーフル オロヘキサデシルエチル等の (メタ) アクリル系モノマ ー;スチレン、ビニルトルエン、αーメチルスチレン、 クロルスチレン、スチレンスルホン酸及びその塩等の芳 香族ビニル系モノマー;パーフルオロエチレン、パーフ ルオロプロピレン、フッ化ビニリデン等のフッ素含有ビ ニル系モノマー; ピニルトリメトキシシラン、ビニルト リエトキシシラン等のケイ素含有ビニル系モノマー;無 水マレイン酸、マレイン酸、マレイン酸のモノアルキル エステル及びジアルキルエステル;フマル酸、フマル酸 のモノアルキルエステル及びジアルキルエステル:マレ イミド、メチルマレイミド、エチルマレイミド、プロピ ルマレイミド、ブチルマレイミド、ヘキシルマレイミ ド、オクチルマレイミド、ドデシルマレイミド、ステア

リルマレイミド、フェニルマレイミド、シクロヘキシル

(8) 開2003-96195 (P2003-96195A)

マレイミド等のマレイミド系モノマー:アクリロニトリ ル、メタクリロニトリル等のアクリロニトリル系モノマ -: アクリルアミド、メタクリルアミド等のアミド基含 有ビニル系モノマー;酢酸ビニル、プロピオン酸ビニ ル、ピバリン酸ビニル、安息香酸ビニル、桂皮酸ビニル 等のビニルエステル類:エチレン、プロピレン等のアル ケン類;ブタジエン、イソプレン等の共役ジエン類;塩 化ビニル、塩化ビニリデン、塩化アリル、アリルアルコ ール等が挙げられる。これらは、単独で用いても良い し、複数を共重合させても構わない。ビニル系重合体 (II)の主鎖が、(メタ)アクリル系モノマー、アク リロニトリル系モノマー、芳香族ビニル系モノマー、フ ッ素含有ビニル系モノマー及びケイ素含有ビニル系モノ マーからなる群より選ばれる少なくとも1つのモノマー を主として重合して製造されるものであることが好まし い。ここで「主として」とは、ビニル系重合体を構成す るモノマー単位のうち50モル%以上、好ましくは70 %以上が、上記モノマーであることを意味する。

【0034】なかでも、生成物の物性等から、芳香族ビ ニル系モノマー及び(メタ)アクリル系モノマーが好ま しい。より好ましくは、アクリル酸エステルモノマー及 びメタクリル酸エステルモノマーであり、特に好ましく はアクリル酸エステルモノマーであり、更に好ましく は、アクリル酸ブチルである。本発明においては、これ らの好ましいモノマーを他のモノマーと共重合、更には ブロック共重合させても構わなく、その際は、これらの 好ましいモノマーが重量比で40%含まれていることが 好ましい。そういう意味において、ビニル系重合体(Ⅰ I)は、(メタ)アクリル系重合体であることが好まし く、アクリル系重合体がより好ましく、アクリル酸エス テル系重合体が更に好ましい。なお上記表現形式で例え ば (メタ) アクリル酸とは、アクリル酸および/あるい はメタクリル酸を表す。特に、ビニル系重合体(II) としては、炭素数5~30のアルキル基、炭素数6~3 0のアリール基および炭素数7~30のアラルキル基か らなる群より選ばれる基をエステル部分に有する(メ タ) アクリル酸エステル単位(a)を含んでなるものが 物性面から好ましい。炭素数が5以下であると、ポリエ ーテル系重合体(I)との相溶性が確保されにくく、ま た30以上であると取り扱いが困難になる。より好まし いエステル部分は、炭素数8~30のアルキル基、アリ ール基またはアラルキル基である。更に好ましいエステ ル部分は、炭素数10~25のアルキル基、アリール基 またはアラルキル基である。

【0035】特に好ましい(メタ)アクリル酸エステル系重合体は、エステル部分の炭素数が異なる2種以上の(メタ)アクリル酸エステル系モノマーを共重合してなるものである。具体的には、上述の炭素数5~30のアルキル基、炭素数6~30のアリール基および炭素数7~30のアラルキル基からなる群より選ばれる基をエス

テル部分に有する(メタ)アクリル酸エステル単位 (a)と、炭素数1~6のアルキル基をエステル部分に 有する(メタ)アクリル酸エステル単位(b)とからな る共重合体が挙げられる(ただし、単位(a)のエステ ル部分の炭素数は、単位(b)のエステル部分の炭素数 よりも大きい)。両単位のモル比は特に限定されず、硬 化組成物又は硬化物に望まれる物性に応じて種々調節可 能である。しかし、通常、1:100~100:1であ り、好ましくは1:50~10:1であり、より好まし くは1:20~1:1である。

【0036】本発明におけるビニル系重合体(II)の 分子量分布、すなわち、ゲルパーミエーションクロマト グラフィーで測定した重量平均分子量(Mw)と数平均 分子量(Mn)との比(Mw/Mn)は、特に限定され ないが、好ましくは1.8未満であり、より好ましくは 1. 7以下であり、さらに好ましくは1. 6以下であ り、なお好ましくは1.5以下であり、特に好ましくは 1. 4以下であり、最も好ましくは1. 3以下である。 本発明でのGPC測定においては、通常、移動相として クロロホルムを用い、測定はポリスチレンゲルカラムに ておこない、数平均分子量等はポリスチレン換算で求め ることができる。本発明におけるビニル系重合体(Ⅰ I)の数平均分子量は特に制限はないが、ゲルパーミエ ーションクロマトグラフィーで測定した場合、3000 以上が好ましく、5000以上がより好ましく、100 00以上がさらに好ましい。分子量が小さいと、硬化物 の高伸びが発現されにくい場合がある。また、同様の場 合に、100000以下が好ましく、10000以 下がより好ましく、50000以下が更に好ましい。 <主鎖の合成法>本発明におけるビニル系重合体(I I) の合成法は、限定はされないが、制御ラジカル重合 が好ましく、リビングラジカル重合がより好ましく、原 子移動ラジカル重合が特に好ましい。以下にこれらにつ

いて説明する。 制御ラジカル重合

ラジカル重合法は、重合開始剤としてアゾ系化合物、過酸化物などを用いて、特定の官能基を有するモノマーとビニル系モノマーとを単に共重合させる「一般的なラジカル重合法」と、末端などの制御された位置に特定の官能基を導入することが可能な「制御ラジカル重合法」は簡便な方法であるが、この方法では特定の官能基を有するモノマーは確率的にしか重合体中に導入されないので、官能化率の高い重合体を得ようとした場合には、このモノマーは確率的に使う必要があり、逆に少量使用ではこの特定の官能基が導入されない重合体の割合が大きくなるという問題点がある。またフリーラジカル重合であるため、分子量分布が広く粘度の高い重合体しか得られないという問題点もある。「制御ラジカル重合法」は、更に、特定の官能基を有する連鎖移動剤を用いて重合をお

(9) 開2003-96195 (P2003-96195A)

こなうことにより末端に官能基を有するビニル系重合体が得られる「連鎖移動剤法」と、重合生長末端が停止反応などを起こさずに生長することによりほぼ設計どおりの分子量の重合体が得られる「リビングラジカル重合法」とに分類することができる。「連鎖移動剤法」は、官能化率の高い重合体を得ることが可能であるが、開始剤に対してかなり大量の特定の官能基を有する連鎖移動剤が必要であり、処理も含めて経済面で問題がある。また上記の「一般的なラジカル重合法」と同様、フリーラジカル重合であるため分子量分布が広く、粘度の高い重合体しか得られないという問題点もある。

【0037】これらの重合法とは異なり、「リビングラ ジカル重合法」は、重合速度が高く、ラジカル同士のカ ップリングなどによる停止反応が起こりやすいため制御 の難しいとされるラジカル重合でありながら、停止反応 が起こりにくく、分子量分布の狭い(Mw/Mnが1. 1~1.5程度) 重合体が得られるとともに、モノマー と開始剤の仕込み比によって分子量は自由にコントロー ルすることができる。従って「リビングラジカル重合 法」は、分子量分布が狭く、粘度が低い重合体を得るこ とができる上に、特定の官能基を有するモノマーを重合 体のほぼ任意の位置に導入することができるため、上記 特定の官能基を有するビニル系重合体の製造方法として はより好ましいものである。なお、リビング重合とは狭 義においては、末端が常に活性を持ち続けて分子鎖が生 長していく重合のことをいうが、一般には、末端が不活 性化されたものと活性化されたものが平衡状態にありな がら生長していく擬リビング重合も含まれる。 本発明に おける定義も後者である。

【0038】「リビングラジカル重合法」は近年様々な グループで積極的に研究がなされている。その例として は、たとえばジャーナル・オブ・アメリカン・ケミカル ソサエティー(J. Am. Chem. Soc.)、19 94年、116巻、7943頁に示されるようなコバル トポルフィリン錯体を用いるもの、マクロモレキュール ズ(Macromolecules)、1994年、2 7巻、7228頁に示されるようなニトロキシド化合物 などのラジカル捕捉剤を用いるもの、有機ハロゲン化物 等を開始剤とし遷移金属錯体を触媒とする「原子移動ラ ジカル重合」(Atom Transfer Radi cal Polymerization: ATRP) & どがあげられる。「リビングラジカル重合法」の中で も、有機ハロゲン化物あるいはハロゲン化スルホニル化 合物等を開始剤、遷移金属錯体を触媒としてビニル系モ ノマーを重合する「原子移動ラジカル重合法」は、上記 の「リビングラジカル重合法」の特徴に加えて、官能基 変換反応に比較的有利なハロゲン等を末端に有し、開始 剤や触媒の設計の自由度が大きいことから、特定の官能 基を有するビニル系重合体の製造方法としてはさらに好 ましい。この原子移動ラジカル重合法としては例えばM atyjaszewskiら、ジャーナル・オブ・アメリカン・ケミカルソサエティー(J. Am. Chem. Soc.) 1995年、117巻、5614頁、マクロモレキュールズ(Macromolecules) 1995年、28巻、7901頁, サイエンス(Science) 1996年、272巻、866頁、W096/30421号公報, W097/18247号公報、W098/01480号公報, W098/40415号公報、あるいはSawamotoら、マクロモレキュールズ(Macromolecules) 1995年、28巻、1721頁、特開平9-208616号公報、特開平8-41117号公報などが挙げられる。

【0039】本発明において、これらのリビングラジカ ル重合のうちどの方法を使用するかは特に制約はない が、原子移動ラジカル重合法が好ましい。以下にリビン グラジカル重合について詳細に説明していくが、その前 に、後に説明する重合体(II)の製造に用いることが できる制御ラジカル重合のうちの一つ、連鎖移動剤を用 いた重合について説明する。連鎖移動剤(テロマー)を 用いたラジカル重合としては、特に限定されないが、本 発明に適した末端構造を有したビニル系重合体を得る方 法としては、次の2つの方法が例示される。特開平4-132706号公報に示されているようなハロゲン化炭 化水素を連鎖移動剤として用いてハロゲン末端の重合体 を得る方法と、特開昭61-271306号公報、特許 2594402号公報、特開昭54-47782号公報 に示されているような水酸基含有メルカプタンあるいは 水酸基含有ポリスルフィド等を連鎖移動剤として用いて 水酸基末端の重合体を得る方法である。以下に、リビン グラジカル重合について説明する。

【0040】そのうち、まず、ニトロキシド化合物など のラジカル捕捉剤を用いる方法について説明する。この 重合では一般に安定なニトロキシフリーラジカル(=N -O・) をラジカルキャッピング剤として用いる。この ような化合物類としては、限定はされないが、2,2, 6,6-置換-1-ピペリジニルオキシラジカルや2, 2,5,5-置換-1-ピロリジニルオキシラジカル 等、環状ヒドロキシアミンからのニトロキシフリーラジ カルが好ましい。置換基としてはメチル基やエチル基等 の炭素数4以下のアルキル基が適当である。具体的なニ トロキシフリーラジカル化合物としては、限定はされな いが、2, 2, 6, 6ーテトラメチルー1ーピペリジニ ルオキシラジカル (TEMPO)、2,2,6,6-テ トラエチルー1-ピペリジニルオキシラジカル、2, 2,6,6-テトラメチル-4-オキソ-1-ピペリジ ニルオキシラジカル、2,2,5,5-テトラメチルー 1-ピロリジニルオキシラジカル、1,1,3,3-テ トラメチルー2ーイソインドリニルオキシラジカル、 N, N-ジ-t-ブチルアミンオキシラジカル等が挙げ られる。ニトロキシフリーラジカルの代わりに、ガルビ (10) 月2003-96195 (P2003-96195A)

ノキシル(galvinoxyl)フリーラジカル等の 安定なフリーラジカルを用いても構わない。上記ラジカルキャッピング剤はラジカル発生剤と併用される。ラジカルキャッピング剤とラジカル発生剤との反応生成物が 重合開始剤となって付加重合性モノマーの重合が進行すると考えられる。両者の併用割合は特に限定されるものではないが、ラジカルキャッピング剤1モルに対し、ラジカル開始剤0.1~10モルが適当である。

【0041】ラジカル発生剤としては、種々の化合物を 使用することができるが、重合温度条件下で、ラジカル を発生しうるパーオキシドが好ましい。このパーオキシ ドとしては、限定はされないが、ベンゾイルパーオキシ ド、ラウロイルパーオキシド等のジアシルパーオキシド 類、ジクミルパーオキシド、ジーt-ブチルパーオキシ ド等のジアルキルパーオキシド類、ジイソプロピルパー オキシジカーボネート、ビス(4-t-ブチルシクロへ キシル) パーオキシジカーボネート等のパーオキシカー ボネート類、セーブチルパーオキシオクトエート、セー ブチルパーオキシベンゾエート等のアルキルパーエステ ル類等がある。特にベンゾイルパーオキシドが好まし い。さらに、パーオキシドの代わりにアゾビスイソブチ ロニトリルのようなラジカル発生性アゾ化合物等のラジ カル発生剤も使用しうる。Macromolecule s、1995、28、2993で報告されているよう に、ラジカルキャッピング剤とラジカル発生剤を併用す る代わりに、下図のようなアルコキシアミン化合物を開 始剤として用いても構わない。

【0042】 【化1】

アルコキシアミン化合物を開始剤として用いる場合、それが上図で示されているような水酸基等の官能基を有するものを用いると、末端に官能基を有する重合体が得ら

れる。これを本発明の方法に利用すると、末端に官能基を有する重合体が得られる。上記のニトロキシド化合物などのラジカル捕捉剤を用いる重合で用いられるモノマー、溶媒、重合温度等の重合条件は、限定されないが、次に説明する原子移動ラジカル重合について用いるものと同様で構わない。

原子移動ラジカル重合

次に、本発明のリビングラジカル重合としてより好ましい原子移動ラジカル重合法について説明する。この原子移動ラジカル重合では、有機ハロゲン化物、特に反応性の高い炭素-ハロゲン結合を有する有機ハロゲン化物(例えば、α位にハロゲンを有するカルボニル化合物や、ベンジル位にハロゲンを有する化合物)、あるいはハロゲン化スルホニル化合物等が開始剤として用いられる。具体的に例示するならば、

 $C_6H_5-CH_2X$, C_6H_5-C (H) (X) CH_3 , C_6H_5-C (X) (CH_3).

(ただし、上の化学式中、 C_6H_5 はフェニル基、Xは塩素、臭素、またはヨウ素)

 $R^{3}-C(H)(X)-CO_{2}R^{4}, R^{3}-C(CH_{3})$ $(X)-CO_{2}R^{4}, R^{3}-C(H)(X)-C(O)$ $R^{4}, R^{3}-C(CH_{3})(X)-C(O)R^{4},$

(式中、R³、R⁴は水素原子または炭素数1~20のアルキル基、アリール基、またはアラルキル基、Xは塩 素、臭素、またはヨウ素)

 $R^3 - C_6 H_4 - S O_2 X$

(上記の各式において、R3は水素原子または炭素数1 ~20のアルキル基、アリール基、またはアラルキル 基、Xは塩素、臭素、またはヨウ素)等が挙げられる。 原子移動ラジカル重合の開始剤として、重合を開始する 官能基以外の官能基を有する有機ハロゲン化物又はハロ ゲン化スルホニル化合物を用いることもできる。このよ うな場合、一方の主鎖末端に官能基を、他方の主鎖末端 に原子移動ラジカル重合の生長末端構造を有するビニル 系重合体が製造される。このような官能基としては、ア ルケニル基、架橋性シリル基、ヒドロキシル基、エポキ シ基、アミノ基、アミド基等が挙げられる。アルケニル 基を有する有機ハロゲン化物としては限定されず、例え ば、一般式4に示す構造を有するものが例示される。 $R^6R^7C(X)-R^8-R^9-C(R^5)=CH_2(4)$ (式中、R5は水素、またはメチル基、R6、R7は水 素、または、炭素数1~20の1価のアルキル基、アリ ール基、またはアラルキル、または他端において相互に 連結したもの、R⁸は、-C(O)O-(エステル 基)、-C(O)-(ケト基)、またはo-, m-, p ーフェニレン基、R⁹は直接結合、または炭素数1~2 0の2価の有機基で1個以上のエーテル結合を含んでい ても良い、Xは塩素、臭素、またはヨウ素) 置換基R6、R7の具体例としては、水素、メチル基、エ チル基、n-プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、

(11) \$2003-96195 (P2003-96195A)

ペンチル基、ヘキシル基等が挙げられる。R6とR7は他 端において連結して環状骨格を形成していてもよい。一 般式4で示される、アルケニル基を有する有機ハロゲン 化物の具体例としては、

 $XCH_2C(O)O(CH_2)_nCH=CH_2, H_3CC$ (H) (X) C (O) O (CH₂)_nCH=CH₂, (H₃ $C)_{2}C(X)C(O)O(CH_{2})_{n}CH=CH_{2},CH$ $_3$ CH₂C(H)(X)C(O)O(CH₂)_nCH=CH

[0043] 【化2】

(上記の各式において、Xは塩素、臭素、またはヨウ 素、nは0~20の整数)

 XCH_2C (O) O (CH₂) $_nO$ (CH₂) $_nCH=C$ H_2 , H_3 CC (H) (X) C (O) O (CH₂)_nO (C H_2) $_mCH=CH_2$, $(H_3C)_2C$ (X) C (O) O $(CH_2)_nO(CH_2)_nCH=CH_2, CH_3CH_2C$ (H) (X) C (O) O (CH₂) O (CH₂) CH=CH₂、

[0044]

【化3】

 $H_2C=C(R^5)-R^9-C(R^6)(X)-R^{10}-R^7$ (5)

(式中、R⁵、R⁶、R⁷、R⁹、Xは上記に同じ、R 10は、直接結合、-C(O)O-(エステル基)、-C (O) - (ケト基)、または、o-, m-, p-フェニ レン基を表す)

R9は直接結合、または炭素数1~20の2価の有機基 (1個以上のエーテル結合を含んでいても良い)である が、直接結合である場合は、ハロゲンの結合している炭 素にビニル基が結合しており、ハロゲン化アリル化物で ある。この場合は、隣接ビニル基によって炭素ーハロゲ ン結合が活性化されているので、R10としてC(O)O 基やフェニレン基等を有する必要は必ずしもなく、直接 結合であってもよい。Rgが直接結合でない場合は、炭 素-ハロゲン結合を活性化するために、R10としてはC (O) O基、C(O) 基、フェニレン基が好ましい。一 股式5の化合物を具体的に例示するならば、

 $CH_2 = CHCH_2X$, $CH_2 = C(CH_3)CH_2X$, C

(上記の各式において、Xは塩素、臭素、またはヨウ 素、nは1~20の整数、mは0~20の整数) o, m, $p-XCH_2-C_6H_4-(CH_2)_n-CH=C$ H_2 , o, m, p-C H_3 C(H)(X)- C_6H_4 -(C H_2)_n-CH=CH₂, o, m, p-CH₃CH₂C $(H) (X) - C_6 H_4 - (CH_2)_n - CH = CH_2$ (上記の各式において、Xは塩素、臭素、またはヨウ 素、nは0~20の整数)

o, m, $p-XCH_2-C_6H_4-(CH_2)_n-O-(C$ H_2)_m-CH=CH₂, o, m, p-CH₃C (H) $(X) - C_6 H_4 - (CH_2)_n - O - (CH_2)_n - CH =$ CH_2 , o, m, $p-CH_3CH_2C$ (H) (X) $-C_6H$ $_{4}$ - (CH₂)_n-O-(CH₂)_aCH=CH₂, (上記の各式において、Xは塩素、臭素、またはヨウ 素、nは1~20の整数、mは0~20の整数) o, m, $p - XCH_2 - C_6H_4 - O - (CH_2)_n - CH$ $=CH_2$, o, m, $p-CH_3C(H)(X)-C_6H_4 O-(CH_2)_n-CH=CH_2$, o, m, p-CH₃CH $_{2}C(H)(X)-C_{6}H_{4}-O-(CH_{2})_{n}-CH=C$ H₂、

(上記の各式において、Xは塩素、臭素、またはヨウ 素、nは0~20の整数)

o, m, $p-XCH_2-C_6H_4-O-(CH_2)_n-O (CH_2)_m - CH = CH_2$, o, m, $p - CH_3C(H)$ $(X) - C_6H_4 - O - (CH_2)_n - O - (CH_2)_n - C$ $H=CH_2$, o, m, $p-CH_3CH_2C$ (H) (X) - $C_6H_4-O-(CH_2)_n-O-(CH_2)_a-CH=CH$ 2、(上記の各式において、Xは塩素、臭素、またはヨ ウ素、nは1~20の整数、mは0~20の整数) アルケニル基を有する有機ハロゲン化物としてはさらに 一般式5で示される化合物が挙げられる。

 $H_2 = CHC(H)(X)CH_3 CH_2 = C(CH_3)C$ (H) (X) CH_3 , $CH_2 = CHC(X)(CH_3)_2$, $CH_2 = CHC (H) (X) C_2H_5, CH_2 = CHC$ (H) (X) CH (CH₃)₂, CH₂=CHC (H) $(X) C_6 H_5, CH_2 = CHC (H) (X) CH_2 C$ $_{6}H_{5}$, $CH_{2}=CHCH_{2}C(H)(X)-CO_{2}R$, C $H_2 = CH(CH_2)_2C(H)(X) - CO_2R, CH_2$ =CH(CH₂)₃C(H)(X)-CO₂R, CH₂=CH(CH₂)₈C(H)(X)-CO₂R, CH₂=CHC $H_2C(H)(X)-C_6H_5, CH_2=CH(CH_2)_2C$ (H) (X) $-C_6H_5$, $CH_2=CH(CH_2)_3C$ (H) $(X) - C_6 H_5$,

(上記の各式において、Xは塩素、臭素、またはヨウ 累、Rは炭素数1~20のアルキル基、アリール基、ア ラルキル基)

等を挙げることができる。アルケニル基を有するハロゲ

(12) \$2003-96195 (P2003-96195A)

ン化スルホニル化合物の具体例を挙げるならば、 o-, m-, p- CH_2 = $CH-(CH_2)_n-C_6H_4-SO_2X$ 、o-, m-, p- CH_2 = $CH-(CH_2)_n-O-C_6H_4-SO_2X$ 、

(上記の各式において、Xは塩素、臭素、またはヨウ

 $R^{6}R^{7}C(X) - R^{8} - R^{9} - C(H)(R^{5})CH_{2} - [Si(R^{11})_{2-b}(Y)_{b}C]_{a} - Si(R^{12})_{3-a}(Y)_{a}(G)$

(式中、 R^5 、 R^6 、 R^7 、 R^8 、 R^9 、Xは上記に同じ、 R^{11} 、 R^{12} は、いずれも炭素数 $1\sim 20$ のアルキル基、アリール基、アラルキル基、または $(R')_3$ S i O - (R' は炭素数 $1\sim 20$ の 1 価の炭化水素基であって、3個のR' は同一であってもよく、異なっていてもよい)で示されるトリオルガノシロキシ基を示し、 R^{11} または R^{12} が 2 個以上存在するとき、それらは同一であってもよく、異なっていてもよい。Y は水酸基または加水分解性基を示し、Y が 2 個以上存在するときそれらは同一であってもよく、異なっていてもよい。 a は 0 、1 、2 、または 3 を、また、b は 0 、1 、または 2 を示す。 m は $0\sim 1$ 9 の整数である。ただし、 $a+mb \ge 1$ であることを満足するものとする)

一般式6の化合物を具体的に例示するならば、 XCH₂C(O)O(CH₂)Si(OCH₂)

(上記の各式において、Xは塩素、臭素、3ウ素、nは $0\sim20$ の整数、)

XCH₂C (O) O (CH₂)_nO (CH₂)_nS i (OC H₃)₃, H₃CC (H) (X) C (O) O (CH₂)_nO (CH₂)_mS i (OCH₃)₃, (H₃C)₂C (X) C (O) O (CH₂)_nO (CH₂)_mS i (OCH₃)₃, C H₃CH₂C (H) (X) C (O) O (CH₂)_nO (CH 2)_mS i (OCH₃)₃, XCH₂C (O) O (CH₂)_n O (CH₂)_mS i (CH₃) (OCH₃)₂, H₃CC (H) (X) C (O) O (CH₂)_nO (CH₂)_m-S i (CH₃) (OCH₃)₂, (H₃C)₂C (X) C (O) O (CH₂)_nO (CH₂)_m-S i (CH₃) (OCH₃) ₂, CH₃CH₂C (H) (X) C (O) O (CH₂)_nO (CH₂)_n-S i (CH₃) (OCH₃)₂,

(上記の各式において、Xは塩素、臭素、3ウ素、nは $1\sim20$ の整数、mは $0\sim20$ の整数)

o, m, p-XCH₂-C₆H₄-(CH₂)₂Si (OCH₃)₃, o, m, p-CH₃C (H) (X) -C₆H₄-(CH₂)₂Si (OCH₃)₃, o, m, p-CH₃CH₂C (H) (X) -C₆H₄-(CH₂)₂Si (OCH₃)₃, o, m, p-XCH₂-C₆H₄-(CH₂)₃S

素、nは0~20の整数)等である。

【0045】上記架橋性シリル基を有する有機ハロゲン 化物としては特に限定されず、例えば一般式6に示す構 造を有するものが例示される。

i $(OCH_3)_3$, o, m, p-CH₃C (H) (X) - $C_6H_4 - (CH_2)_3Si(OCH_3)_3$, o, m, p-C $H_3CH_2C(H)(X)-C_6H_4-(CH_2)_3Si(O$ CH_3)₃, o, m, $p-XCH_2-C_6H_4-(CH_2)_2$ $-O-(CH_2)_3Si(OCH_3)_3$, o, m, p-CH $_{3}C(H)(X) - C_{6}H_{4} - (CH_{2})_{2} - O - (CH_{2})$ $_3$ Si (OCH $_3$) $_3$, o, m, p-CH $_3$ CH $_2$ C (H) $(X) -C_6H_4 - (CH_2)_2 -O - (CH_2)_3Si$ (O CH_3)₃, o, m, $p-XCH_2-C_6H_4-O-(C$ H_2) 3 S i (OCH₃) 3, o, m, p-CH₃C (H) $(X) - C_6 H_4 - O - (CH_2)_3 Si (OCH_3)_3$ o, m, $p-CH_3CH_2C(H)(X)-C_6H_4-O (CH_2)_3 - Si (OCH_3)_3$, o, m, p-XCH₂ $-C_6H_4-O-(CH_2)_2-O-(CH_2)_3-Si$ (O CH_3)₃, o, m, p- CH_3C (H) (X) - C_6H_4 $-O-(CH_2)_2-O-(CH_2)_3Si(OCH_3)_3$ o, m, $p-CH_3CH_2C(H)(X)-C_6H_4-O (CH_2)_2 - O - (CH_2)_3 Si (OCH_3)_3$ (上記の各式において、Xは塩素、臭素、またはヨウ 素)等が挙げられる。

【0046】上記架橋性シリル基を有する有機ハロゲン 化物としてはさらに、一般式7で示される構造を有する ものが例示される。

 $(R^{12})_{3-a}(Y)_aSi-[OSi(R^{11})]$ $_{2-b}$ (Y) $_{b}$] $_{a}$ - CH $_{2}$ - C(H)(R 5) - R 9 - C(R 6) $(X) - R^{10} - R^7$ (7) (式中、 R^5 、 R^6 、 R^7 、 R^9 、 R^{10} 、 R^{11} 、 R^{12} 、a、 b、m、X、Yは上記に同じ) このような化合物を具体的に例示するならば、 (CH₃O)₃SiCH₂CH₂C(H)(X)C₆H₅,(CH₃O), (CH₃) SiCH₂CH₂C(H) (X) C_6H_5 , $(CH_3O)_3Si(CH_2)_2C(H)(X) CO_2R$, $(CH_3O)_2$ (CH_3) Si $(CH_2)_2C$ (H) $(X) - CO_2R$, $(CH_3O)_3Si(CH_2)_3$ $C(H)(X) - CO_2R, (CH_3O)_2(CH_3)Si$ $(CH_2)_3C(H)(X)-CO_2R, (CH_3O)_3S$ $i (CH_2)_4 C (H) (X) - CO_2 R, (CH_3 O)_2$ $(CH_3) Si (CH_2)_4C (H) (X) -CO_2R$ $(CH_3O)_3Si(CH_2)_9C(H)(X)-CO$ $_{2}R$, $(CH_{3}O)_{2}$ (CH_{3}) Si $(CH_{2})_{9}C$ (H) $(X) - CO_2R$, $(CH_3O)_3Si(CH_2)_3C$ (H) $(X) - C_6 H_5$, $(CH_3O)_2 (CH_3) Si$ $(CH_2)_3C(H)(X)-C_6H_5$, $(CH_3O)_3Si$

(13) \$2003-96195 (P2003-96195A)

 $(CH_2)_4C(H)(X)-C_6H_5$ 、 $(CH_3O)_2(CH_3)Si(CH_2)_4C(H)(X)-C_6H_5$ 、 (上記の各式において、Xは塩素、臭素、またはヨウ素、Rは炭素数1~20のアルキル基、アリール基、アラルキル基)

等が挙げられる。上記ヒドロキシル基を持つ有機ハロゲン化物、またはハロゲン化スルホニル化合物としては特に限定されず、下記のようなものが例示される。 $HO-(CH_2)_n-OC(O)C(H)(R)(X)$ (上記の各式において、Xは塩素、臭素、またはヨウ素、Rは水素原子または炭素数 $1\sim20$ のアルキル基、アリール基、アラルキル基、nは $1\sim20$ の整数)上記アミノ基を持つ有機ハロゲン化物、またはハロゲン化スルホニル化合物としては特に限定されず、下記のようなものが例示される。

 $H_2N-(CH_2)_n-OC(O)C(H)(R)(X)$ (上記の各式において、Xは塩素、臭素、またはヨウ素、Rは水素原子または炭素数 $1\sim20$ のアルキル基、アリール基、アラルキル基、nは $1\sim20$ の整数)上記エポキシ基を持つ有機ハロゲン化物、またはハロゲン化

スルホニル化合物としては特に限定されず、下記のよう なものが例示される。

【0047】 【化4】

(上記の各式において、Xは塩素、臭素、またはヨウ素、Rは水素原子または炭素数1~20のアルキル基、アリール基、アラルキル基、nは1~20の整数)生長末端構造を1分子内に2つ以上有する重合体を得るためには、2つ以上の開始点を持つ有機ハロゲン化物、またはハロゲン化スルホニル化合物が開始剤として用いるのが好ましい。具体的に例示するならば、

【0048】 【化5】

о.т.р-X— CH_2 — C_8H_4 - CH_2 —X

(式中、Callはフェニレン基、Xは追索、臭素、またはヨウ素)

(式中、Rは炭素数 i ~20のアルキル基、アリール基、またはアラルキル基、nは0~20の整数、Xは塩素、臭素、またはヨウ素)

(式中、Xは塩素、臭膏、またはヨウ素、nは0~20の整数)

(式中、nは1~20の整弦、Xは塩素、臭素、または3ウ素)

(式中、Xは塩素、臭素、またはヨウ素)

等があげられる。

【0050】この重合において用いられるビニル系モノ マーとしては特に制約はなく、既に例示したものをすべ て好適に用いることができる。重合触媒として用いられ る遷移金属錯体としては特に限定されないが、好ましく は周期律表第7族、8族、9族、10族、または11族 元素を中心金属とする遷移金属錯体である。更に好まし いものとして、0価の銅、1価の銅、2価のルテニウ ム、2価の鉄又は2価のニッケルの錯体が挙げられる。 なかでも、銅の錯体が好ましい。1価の銅化合物を具体 的に例示するならば、塩化第一銅、臭化第一銅、ヨウ化 第一銅、シアン化第一銅、酸化第一銅、過塩素酸第一銅 等である。銅化合物を用いる場合、触媒活性を高めるた めに2,2'-ビピリジル及びその誘導体、1,10-フェナントロリン及びその誘導体、テトラメチルエチレ ンジアミン、ペンタメチルジエチレントリアミン、ヘキ サメチルトリス (2-アミノエチル) アミン等のポリア ミン等の配位子が添加される。好ましい配位子は、含窒 素化合物であり、より好ましい配位子は、キレート型含

【0051】重合は無溶剤または各種の溶剤中で行うことができる。溶剤の種類としては、ベンゼン、トルエン等の炭化水素系溶媒、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン等のエーテル系溶媒、塩化メチレン、クロロホルム等のハロゲン化炭化水素系溶媒、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン等のケトン系溶媒、メタノール、エタノール、プロパノール、イソプロ

(15) 第2003-96195 (P2003-96195A)

パノール、n-ブチルアルコール、tert-ブチルア ルコール等のアルコール系溶媒、アセトニトリル、プロ ピオニトリル、ベンゾニトリル等のニトリル系溶媒、酢 酸エチル、酢酸ブチル等のエステル系溶媒、エチレンカ ーボネート、プロピレンカーボネート等のカーボネート 系溶媒等が挙げられ、単独または2種以上を混合して用 いることができる。また、限定はされないが、重合は0 ℃~200℃の範囲で行うことができ、好ましくは50 ~150℃である。本発明の原子移動ラジカル重合に は、いわゆるリバース原子移動ラジカル重合も含まれ る。リバース原子移動ラジカル重合とは、通常の原子移 動ラジカル重合触媒がラジカルを発生させた時の高酸化 状態、例えば、Cu(I)を触媒として用いた時のCu (I I) に対し、過酸化物等の一般的なラジカル開始剤 を作用させ、その結果として原子移動ラジカル重合と同 様の平衡状態を生み出す方法である(Macromol ecules 1999, 32, 2872参照)。 <官能基>ビニル系重合体(II)の架橋性官能基とし ては、限定はされないが、架橋性シリル基、アルケニル 基、水酸基、アミノ基、重合性の炭素-炭素二重結合を 有する基、エポキシ基等が好ましい。これら架橋性官能 基は全てその用途/目的に応じ、使い分けることができ る、

架橋性官能基の位置

本発明の硬化性組成物を硬化させてなる硬化物にゴム的 な性質が特に要求される場合には、ゴム弾性に大きな影

{式中、 R^{11} 、 R^{12} は、いずれも炭素数 $1\sim20$ のアルキル基、炭素数 $6\sim20$ のアリール基、炭素数 $7\sim20$ のアラルキル基、または $(R')_3$ SiO-(R'は炭素数 $1\sim20$ の1価の炭化水素基であって、3個のR'は同一であってもよく、異なっていてもよい)で示されるトリオルガノシロキシ基を示し、 R^{11} または R^{12} が2個以上存在するとき、それらは同一であってもよく、異なっていてもよい。Yは水酸基または加水分解性基を示し、Yが2個以上存在するときそれらは同一であってもよく、異なっていてもよい。aは0, 1, 2, または3を、また、0は0, 1, または2を示す。0を数である。ただし、00を数であることを満足するものとする。00で表される基があげられる。

【0052】加水分解性基としては、たとえば、水素原子、アルコキシ基、アシルオキシ基、ケトキシメート基、アミノ基、アミド基、アミノオキシ基、メルカプト基、アルケニルオキシ基などの一般に使用されている基があげられる。これらのうちでは、アルコキシ基、アミド基、アミノオキシ基が好ましいが、加水分解性がマイルドで取り扱い易いという点から、アルコキシ基がとくに好ましい。加水分解性基や水酸基は、1個のケイ素原子に1~3個の範囲で結合することができ、(α+Σ b)は1~5個の範囲が好ましい。加水分解性基や水酸

響を与える架橋点間分子量が大きくとれるため、架橋性 官能基の少なくとも1個は分子鎖の末端にあることが必 須である。より好ましくは、全ての架橋性官能基を分子 鎖末端に有するものである。上記架橋性官能基を分子末 端に少なくとも1個有するビニル系重合体、中でも(メ タ)アクリル系重合体を製造する方法は、特公平3-1 4068号公報、特公平4-55444号公報、特開平 6-211922号公報等に開示されている。しかしな がらこれらの方法は上記「連鎖移動剤法」を用いたフリ ーラジカル重合法であるので、得られる重合体は、架橋 性官能基を比較的高い割合で分子鎖末端に有する一方 で、Mw/Mnで表される分子量分布の値が一般に2以 上と大きく、粘度が高くなるという問題を有している。 従って、分子量分布が狭く、粘度の低いビニル系重合体 であって、高い割合で分子鎖末端に架橋性官能基を有す るビニル系重合体を得るためには、上記「リビングラジ カル重合法」を用いることが好ましい。

架橋性官能基の数

ビニル系重合体(II)は、架橋性官能基を平均して少なくとも1個有するものである。組成物の硬化性の観点から、1個より多く有することが好ましく、より好ましくは平均して1.100個、さらに好ましくは平均して1.100個、さらに好ましては平均して1.100個である。以下にこれらの官能基について説明する。

架橋性シリル基

本発明の架橋性シリル基としては、一般式8;

 $-[Si(R^{11})_{2-b}(Y)_bO]_n-Si(R^{12})_{3-a}(Y)_a$ (8)

基が架橋性シリル基中に2個以上結合する場合には、それらは同じであってもよいし、異なってもよい。架橋性シリル基を形成するケイ素原子は1個以上であるが、シロキサン結合などにより連結されたケイ素原子の場合には、20個以下であることが好ましい。とくに、一般式

 $-Si(R^{12})_{3-a}(Y)_a$ (9)

(式中、R¹²、Y、aは前記と同じ。)で表される架橋性シリル基が、入手が容易であるので好ましい。なお、aが3個のもの(例えばトリメトキシ官能基)は2個のもの(例えばジメトキシ官能基)よりも硬化性が早いが、貯蔵安定性や力学物性(伸び等)に問題がある場合がある。硬化性と物性バランスをとるために、2個のもの(例えばジメトキシ官能基)と3個のもの(例えばトリメトキシ官能基)を併用してもよい。

アルケニル基

本発明におけるアルケニル基は、限定はされないが、一般式10で表されるものであることが好ましい。

 $H_2C = C(R^{13}) - (10)$

(式中、R¹³は水素原子あるいは炭素数1~20の炭化 水素基である)

一般式10において、R¹³は水素原子あるいは炭素数1~20の炭化水素基であり、具体的には以下のような基

(16) \$2003-96195 (P2003-96195A)

が例示される。

 $-(CH_2)_n-CH_3$, $-CH(CH_3)-(CH_2)_n CH_3$, -CH (CH_2CH_3) - (CH_2) $_n-CH_3$, - $CH (CH_2CH_3)_2 - C (CH_3)_2 - (CH_2)_n CH_3 \setminus -C (CH_3) (CH_2CH_3) - (CH_2)_n - C$ H_3 , $-C_6H_5$, $-C_6H_5$ (CH_3), $-C_6H_5$ (C H_3)₂, - $(CH_2)_n$ - C_6H_5 , - $(CH_2)_n$ - C_6H_5 (CH_3) $-(CH_2)_n-C_6H_5(CH_3)_2$ (nは0以上の整数で、各基の合計炭素数は20以下) これらの内では、水素原子が好ましい。さらに、限定は されないが、重合体(II)のアルケニル基が、その炭 素一炭素二重結合と共役するカルボニル基、アルケニル 基、芳香族環により活性化されていないことが好まし い。アルケニル基と重合体の主鎖の結合形式は、特に限 定されないが、炭素-炭素結合、エステル結合、エステ ル結合、カーボネート結合、アミド結合、ウレタン結合 等を介して結合されていることが好ましい。

本発明におけるアミノ基としては、限定はされないが、 $-NR^{14}$,

(R14は水素または炭素数1~20の1価の有機基であ り、2個のR14は互いに同一でもよく異なっていてもよ く、また、他端において相互に連結し、環状構造を形成 していてもよい。)が挙げられるが、

 $-(NR^{14}_3) + X^{-1}$

(R14は上記と同じ。X-は対アニオン。) に示される アンモニウム塩であっても何ら問題はない。上記式中、 R14は水素または炭素数1~20の1価の有機基であ り、例えば、水素、炭素数1~20のアルキル基、炭素 数6~20のアリール基、炭素数7~20のアラルキル 基等が挙げられる。2個のR14は互いに同一でもよく、 異なっていてもよい。また、他端において相互に連結 し、環状構造を形成していてもよい。

重合性の炭素-炭素二重結合を有する基 重合性の炭素-炭素二重結合を有する基は、好ましく は、一般式11:

 $-OC(O)C(R^{15}) = CH_{2}(11)$

(式中、R15は水素、または、炭素数1~20の一価の

 $H_2C=C(R^{16})-R^{17}-R^{18}-C(R^{19})=CH_2(12)$

(式中、R16は水素またはメチル基を示し、R17は-C (O) O-、またはo-, m-, p-フェニレン基を示 し、R18は直接結合、または炭素数1~20の2価の有 機基を示し、1個以上のエーテル結合を含んでいてもよ い。R19は水素、または炭素数1~20のアルキル基、 炭素数6~20のアリール基または炭素数7~20のア ラルキル基を示す)

なお、一分子中に重合性のアルケニル基と重合性の低い アルケニル基を併せ持つ化合物を反応させる時期に制限 はないが、特にリビングラジカル重合で、ゴム的な性質 を期待する場合には重合反応の終期あるいは所定のモノ

有機基を表す。)で表される基であり、更に好ましく は、R15が、水素、または、メチル基である基である。 一般式11において、R15の具体例としては特に限定さ れず、例えば、-H、-CH₃、-CH₂CH₃、-(C H₂)_nCH₃(nは2~19の整数を表す)、-C 6H5、-CH2OH、-CN等が挙げられるが、好まし くは一H、一CH3である。

<官能基導入法>以下に、本発明のビニル系重合体(I I)への官能基導入法について説明するが、これに限定 されるものではない。まず、末端官能基変換により、架 橋性シリル基、アルケニル基、水酸基を導入する方法に ついて記述する。これらの官能基はお互いに前駆体とな りうるので、架橋性シリル基から溯る順序で記述してい く。架橋性シリル基を少なくとも1個有するビニル系重 合体の合成方法としては、(A)アルケニル基を少なく とも1個有するビニル系重合体に架橋性シリル基を有す るヒドロシラン化合物を、ヒドロシリル化触媒存在下に 付加させる方法、(B) 水酸基を少なくとも1個有する ビニル系重合体に一分子中に架橋性シリル基とイソシア ネート基のような水酸基と反応し得る基を有する化合物 を反応させる方法、(C)ラジカル重合によりビニル系 重合体を合成する際に、1分子中に重合性のアルケニル 基と架橋性シリル基を併せ持つ化合物を反応させる方 法、(D)ラジカル重合によりビニル系重合体を合成す る際に、架橋性シリル基を有する連鎖移動剤を用いる方 法、(E)反応性の高い炭素-ハロゲン結合を少なくと も1個有するビニル系重合体に1分子中に架橋性シリル 基と安定なカルバニオンを有する化合物を反応させる方 法;などがあげられる。(A)の方法で用いるアルケニ ル基を少なくとも1個有するビニル系重合体は種々の方 法で得られる。以下に合成方法を例示するが、これらに 限定されるわけではない。

(A-a) ラジカル重合によりビニル系重合体を合成す る際に、例えば下記の一般式12に挙げられるような一 分子中に重合性のアルケニル基と重合性の低いアルケニ ル基を併せ持つ化合物を第2のモノマーとして反応させ る方法。

マーの反応終了後に、第2のモノマーとして反応させる のが好ましい。

(A-b) リビングラジカル重合によりビニル系重合体 を合成する際に、重合反応の終期あるいは所定のモノマ ーの反応終了後に、例えば1,5-ヘキサジエン、1. 7-オクタジエン、1,9-デカジエンなどのような重 合性の低いアルケニル基を少なくとも2個有する化合物 を反応させる方法。

(A-c)反応性の高い炭素-ハロゲン結合を少なくと も1個有するビニル系重合体に、例えばアリルトリブチ ル錫、アリルトリオクチル錫などの有機錫のようなアル (17) \$2003-96195 (P2003-96195A)

ケニル基を有する各種の有機金属化合物を反応させてハ ロゲンを置換する方法。

(A-d) 反応性の高い炭素-ハロゲン結合を少なくと

 $M^+C^-(R^{20})(R^{21})-R^{22}-C(R^{19})=CH_2(13)$

(式中、R19は上記に同じ、R20、R21はともにカルバ ニオンC⁻を安定化する電子吸引基であるか、または一 方が前記電子吸引基で他方が水素または炭素数1~10 のアルキル基、またはフェニル基を示す。R22は直接結 合、または炭素数1~10の2価の有機基を示し、1個 以上のエーテル結合を含んでいてもよい。M・はアルカ リ金属イオン、または4級アンモニウムイオンを示す) R²⁰、R²¹の電子吸引基としては、-CO₂R、-C (O) Rおよび-CNの構造を有するものが特に好まし

(A-e) 反応性の高い炭素-ハロゲン結合を少なくと も1個有するビニル系重合体に、例えば亜鉛のような金 属単体あるいは有機金属化合物を作用させてエノレート アニオンを調製し、しかる後にハロゲンやアセチル基の ような脱離基を有するアルケニル基含有化合物、アルケ ニル基を有するカルボニル化合物、アルケニル基を有す るイソシアネート化合物、アルケニル基を有する酸ハロ ゲン化物等の、アルケニル基を有する求電子化合物と反 応させる方法。

(A-f) 反応性の高い炭素-ハロゲン結合を少なくと も1個有するビニル系重合体に、例えば一般式(14) あるいは(15)に示されるようなアルケニル基を有す るオキシアニオンあるいはカルボキシレートアニオンを 反応させてハロゲンを置換する方法。

 $H_2C=C(R^{19})-R^{23}-O^-M^+$ (14)

(式中、R19、M+は上記に同じ。R23は炭素数1~2 0の2価の有機基で1個以上のエーテル結合を含んでい てもよい)

 $H_2C=C(R^{19})-R^{24}-C(O)O^-M^+(15)$ (式中、R19、M+は上記に同じ。R24は直接結合、ま たは炭素数1~20の2価の有機基で1個以上のエーテ ル結合を含んでいてもよい) などが挙げられる。上述の 反応性の高い炭素-ハロゲン結合を少なくとも1個有す るビニル系重合体の合成法は、前述のような有機ハロゲ ン化物等を開始剤とし、遷移金属錯体を触媒とする原子

{式中、R11、R12は、いずれも炭素数1~20のアル キル基、炭素数6~20のアリール基、炭素数7~20 のアラルキル基、または (R') 3 SiO-(R'は炭素 数1~20の1価の炭化水素基であって、3個のR'は 同一であってもよく、異なっていてもよい)で示される トリオルガノシロキシ基を示し、R11またはR12が2個 以上存在するとき、それらは同一であってもよく、異な っていてもよい。Yは水酸基または加水分解性基を示 し、Yが2個以上存在するときそれらは同一であっても よく、異なっていてもよい。aは0,1,2,または3 も1個有するビニル系重合体に、一般式13に挙げられ るようなアルケニル基を有する安定化カルバニオンを反 応させてハロゲンを置換する方法。

移動ラジカル重合法が挙げられるがこれらに限定される わけではない。 またアルケニル基を少なくとも1個有す るビニル系重合体は、水酸基を少なくとも1個有するビ ニル系重合体から得ることも可能であり、以下に例示す る方法が利用できるがこれらに限定されるわけではな い。水酸基を少なくとも1個有するビニル系重合体の水 酸基に、

(A-g) ナトリウムメトキシドのような塩基を作用さ せ、塩化アリルのようなアルケニル基含有ハロゲン化物 と反応させる方法。

(A-h) アリルイソシアネート等のアルケニル基含有 イソシアネート化合物を反応させる方法。

(A-i) (メタ) アクリル酸クロリドのようなアルケ ニル基含有酸ハロゲン化物をピリジン等の塩基存在下に 反応させる方法。

(A-j)アクリル酸等のアルケニル基含有カルボン酸 を酸触媒の存在下に反応させる方法; 等が挙げられる。 本発明では(A-a)(A-b)のようなアルケニル基 を導入する方法にハロゲンが直接関与しない場合には、 リビングラジカル重合法を用いてビニル系重合体を合成 することが好ましい。制御がより容易である点から(A -b)の方法がさらに好ましい。反応性の高い炭素-ハ ロゲン結合を少なくとも1個有するビニル系重合体のハ ロゲンを変換することによりアルケニル基を導入する場 合は、反応性の高い炭素-ハロゲン結合を少なくとも1 個有する有機ハロゲン化物、またはハロゲン化スルホニ ル化合物を開始剤、遷移金属錯体を触媒としてビニル系 モノマーをラジカル重合すること(原子移動ラジカル重 合法)により得る、末端に反応性の高い炭素-ハロゲン 結合を少なくとも1個有するビニル系重合体を用いるの が好ましい。制御がより容易である点から(A-f)の 方法がさらに好ましい。また、架橋性シリル基を有する ヒドロシラン化合物としては特に制限はないが、代表的 なものを示すと、一般式16で示される化合物が例示さ れる。

 $H - [Si(R^{11})_{2-b}(Y)_{b}O]_{a} - Si(R^{12})_{3-a}(Y)_{a}$ (16)

を、また、bは0, 1, または2を示す。mは0~19 の整数である。ただし、a+mb≥1であることを満足 するものとする。}

これらヒドロシラン化合物の中でも、特に一般式17 $H-Si(R^{12})_{3-a}(Y)_a(17)$

(式中、R¹²、Y、aは前記に同じ)で示される架橋性 基を有する化合物が入手容易な点から好ましい。上記の 架橋性シリル基を有するヒドロシラン化合物をアルケニ ル基に付加させる際には、遷移金属触媒が通常用いられ る。遷移金属触媒としては、例えば、白金単体、アルミ

(18) \$2003-96195 (P2003-96195A)

ナ、シリカ、カーボンブラック等の担体に白金固体を分散させたもの、塩化白金酸、塩化白金酸とアルコール、アルデヒド、ケトン等との錯体、白金ーオレフィン錯体、白金(0) ージビニルテトラメチルジシロキサン錯体が挙げられる。白金化合物以外の触媒の例としては、RhCl(PPh_3)3, RhCl3, RuCl3, IrCl3, FeCl3, AlCl3, PdCl2·H2O, NiCl2, TiCl4等が挙げられる。

【0053】(B)および(A-g)~(A-j)の方法で用いる水酸基を少なくとも1個有するビニル系重合体の製造方法は以下のような方法が例示されるが、これらの方法に限定されるものではない。

(B-a) ラジカル重合によりビニル系重合体を合成する際に、例えば下記の一般式18に挙げられるような一分子中に重合性のアルケニル基と水酸基を併せ持つ化合物を第2のモノマーとして反応させる方法。

 $H_2C=C(R^{16})-R^{17}-R^{18}-OH$ (18) (式中、 R^{16} 、 R^{17} 、 R^{18} は上記に同じ)

なお、一分子中に重合性のアルケニル基と水酸基を併せ 持つ化合物を反応させる時期に制限はないが、特にリビ ングラジカル重合で、ゴム的な性質を期待する場合には 重合反応の終期あるいは所定のモノマーの反応終了後 に、第2のモノマーとして反応させるのが好ましい。

(B-b) リビングラジカル重合によりビニル系重合体を合成する際に、重合反応の終期あるいは所定のモノマーの反応終了後に、例えば10-ウンデセノール、5-ヘキセノール、アリルアルコールのようなアルケニルアルコールを反応させる方法。

(B-c)例えば特開平5-262808に示される水酸基含有ポリスルフィドのような水酸基含有連鎖移動剤を多量に用いてビニル系モノマーをラジカル重合させる方法。

(B-d)例えば特開平6-239912、特開平8-283310に示されるような過酸化水素あるいは水酸基含有開始剤を用いてビニル系モノマーをラジカル重合させる方法。

(B-e)例えば特開平6-116312に示されるようなアルコール類を過剰に用いてビニル系モノマーをラジカル重合させる方法。

(B-f)例えば特開平4-132706などに示されるような方法で、反応性の高い炭素-ハロゲン結合を少なくとも1個に有するビニル系重合体のハロゲンを加水分解あるいは水酸基含有化合物と反応させることにより、末端に水酸基を導入する方法。

(B-g) 反応性の高い炭素-ハロゲン結合を少なくとも1個有するビニル系重合体に、一般式19に挙げられるような水酸基を有する安定化カルバニオンを反応させてハロゲンを置換する方法。

M+C-(R²⁰)(R²¹)-R²²-OH (19) (式中、R²⁰、R²¹、R²²、は上記に同じ) R²⁰、R²¹の電子吸引基としては、-CO₂R、-C (O)Rおよび-CNの構造を有するものが特に好まし い

(B-h) 反応性の高い炭素-ハロゲン結合を少なくとも1個有するビニル系重合体に、例えば亜鉛のような金属単体あるいは有機金属化合物を作用させてエノレートアニオンを調製し、しかる後にアルデヒド類、又はケトン類を反応させる方法。

(B-i) 反応性の高い炭素-ハロゲン結合を少なくとも1個有するビニル系重合体に、例えば一般式20あるいは21に示されるような水酸基を有するオキシアニオンあるいはカルボキシレートアニオンを反応させてハロゲンを置換する方法。

 $HO-R^{23}-O^{-}M^{+}$ (20)

(式中、R²³およびM⁺は前記に同じ)

 $HO-R^{24}-C$ (O) $O^{-}M^{+}$ (21)

(式中、R²⁴およびM+は前記に同じ)

(B-j) リビングラジカル重合によりビニル系重合体を合成する際に、重合反応の終期あるいは所定のモノマーの反応終了後に、第2のモノマーとして、一分子中に重合性の低いアルケニル基および水酸基を有する化合物を反応させる方法。このような化合物としては特に限定されないが、一般式22に示される化合物等が挙げられる

 $H_2C=C(R^{16})-R^{23}-OH(22)$ (式中、 R^{16} および R^{23} は上述したものと同様である。)

上記一般式22に示される化合物としては特に限定され ないが、入手が容易であるということから、10-ウン デセノール、5-ヘキセノール、アリルアルコールのよ うなアルケニルアルコールが好ましい。本発明では(B -a)~(B-e)及び(B-j)のような水酸基を導 入する方法にハロゲンが直接関与しない場合には、リビ ングラジカル重合法を用いてビニル系重合体を合成する ことが好ましい。制御がより容易である点から(Bb) の方法がさらに好ましい。 反応性の高い炭素-ハロ ゲン結合を少なくとも1個有するビニル系重合体のハロ ゲンを変換することにより水酸基を導入する場合は、有 機ハロゲン化物、またはハロゲン化スルホニル化合物を 開始剤、遷移金属錯体を触媒としてビニル系モノマーを ラジカル重合すること (原子移動ラジカル重合法) によ り得る、末端に反応性の高い炭素-ハロゲン結合を少な くとも1個有するビニル系重合体を用いるのが好まし い。制御がより容易である点から(B-i)の方法がさ らに好ましい。

【0054】また、一分子中に架橋性シリル基とイソシアネート基のような水酸基と反応し得る基を有する化合物としては、例えばアーイソシアナートプロピルトリメトキシシラン、アーイソシアナートプロピルメチルジメトキシシラン、アーイソシアナートプロピルトリエトキ

(19) \$2003-96195 (P2003-96195A)

シシラン等が挙げられ、必要により一般に知られている ウレタン化反応の触媒を使用できる。(C)の方法で用 いる一分子中に重合性のアルケニル基と架橋性シリル基 を併せ持つ化合物としては、例えばトリメトキシシリル

$$H_2C = C (R^{16}) - R^{17}$$

 $H_2C = C (R^{16}) - R^{17}$

(式中、R¹¹、R¹²、R¹⁶、R¹⁷、Y、a、b、mは上 記に同じ。R25は、直接結合、または炭素数1~20の 2価の有機基で1個以上のエーテル結合を含んでいても よい。)

一分子中に重合性のアルケニル基と架橋性シリル基を併 せ持つ化合物を反応させる時期に特に制限はないが、特 にリビングラジカル重合で、ゴム的な性質を期待する場 合には重合反応の終期あるいは所定のモノマーの反応終 了後に、第2のモノマーとして反応させるのが好まし い。(D)の連鎖移動剤法で用いられる、架橋性シリル 基を有する連鎖移動剤としては例えば特公平3-140

$$M^+C^-(R^{20}) (R^{21}) - R^{26} - C (H) (R^{27}) - CH_2 - [Si(R^{11})_{2-b} (Y)_bO]_a - Si(R^{12})_{3-a} (Y)_a (24)$$

(式中、 R^{11} 、 R^{12} 、 R^{20} 、 R^{21} 、Y、a、b、m、は前記に同じ。R26は直接結合、または炭素数1~10の 2価の有機基で1個以上のエーテル結合を含んでいても よい、R27は水素、または炭素数1~10のアルキル 基、炭素数6~10のアリール基または炭素数7~10 のアラルキル基を示す。)

R²⁰、R²¹の電子吸引基としては、-CO₂R、-C

(〇) Rおよび-CNの構造を有するものが特に好まし 11

エポキシ基

本発明において反応性官能基を末端に有するビニル系重 合体は、限定はされないが、以下の工程:

- (1) ビニル系モノマーをリビングラジカル重合法によ り重合することによってビニル系重合体を製造し:
- (2) 続いて反応性官能基とエチレン性不飽和基を併せ 持つ化合物を反応させる;ことにより製造される。ま た、原子移動ラジカル重合において、重合終期にアリル アルコールを反応させ、その後、水酸基とハロゲン基で エポキシ環化させる方法も挙げられる。

アミノ基

アミノ基を少なくとも1つ主鎖末端に有するビニル系重 合体を製造する方法としては、以下の工程が挙げられ る.

(1)ハロゲン基を少なくとも1つ主鎖末端に有するビ ニル系重合体を製造し、(2)末端ハロゲンを、アミノ 基含有化合物を用いてアミノ基を有する置換基に変換す る。アミノ基を有する置換基としては、特に限定されな いが、一般式25に示される基が例示される。

 $-O-R^{28}-NR^{14}$, (25)

(式中、R28は、1個以上のエーテル結合又はエステル 結合を含んでいてもよい炭素数1~20の2価の有機基

プロピル (メタ) アクリレート、メチルジメトキシシリ ルプロピル (メタ) アクリレートなどのような、下記一 般式23で示すものが挙げられる。

$$H_2C=C (R^{16}) - R^{17} - R^{25} - [Si(R^{11})_{2-b}(Y)_bO]_a - Si(R^{12})$$

68、特公平4-55444に示される、架橋性シリル 基を有するメルカプタン、架橋性シリル基を有するヒド ロシランなどが挙げられる。

【0055】(E)の方法で用いられる、上述の反応性 の高い炭素-ハロゲン結合を少なくとも1個有するビニ ル系重合体の合成法は、前述のような有機ハロゲン化物 等を開始剤とし、遷移金属錯体を触媒とする原子移動ラ ジカル重合法が挙げられるがこれらに限定されるわけで はない。一分子中に架橋性シリル基と安定化カルバニオ ンを併せ持つ化合物としては一般式24で示すものが挙 げられる。

(24)

を表す。R14は水素または炭素数1~20の1価の有機 基であり、2個のR14は互いに同一でもよく異なってい てもよく、また、他端において相互に連結し、環状構造 を形成していてもよい。)

上記一般式25において、R28は1個以上のエーテル結 合又はエステル結合を含んでいてもよい炭素数1~20 の2価の有機基であり、例えば炭素数1~20のアルキ レン基、炭素数6~20のアリーレン基、炭素数7~2 0のアラルキレン基などが挙げられるが、

-C₆H₄-R²⁹-

(式中、C6H4はフェニレン基、R29は、直接結合また は1個以上のエーテル結合又はエステル結合を含んでい てもよい炭素数1~14の2価の有機基を表す。) また は、

 $-C(0)-R^{30}-$

(式中、R30は、直接結合または1個以上のエーテル結 合又はエステル結合を含んでいてもよい炭素数1~19 の2価の有機基を表す。)が好ましい。ビニル系重合体 の末端ハロゲンを変換することにより、重合体末端にア ミノ基を導入することができる。置換方法としては特に 限定されないが、反応を制御しやすいという点からアミ ノ基含有化合物を求核剤とする求核置換反応が好まし い。このような求核剤として例えば、一般式26に示さ れる水酸基とアミノ基を併せ持つ化合物が挙げられる。 $HO-R^{28}-NR^{14}$, (26)

(式中、R28は、1個以上のエーテル結合又はエステル 結合を含んでいてもよい炭素数1~20の2価の有機基 を表す。R14は水素または炭素数1~20の1価の有機 基であり、2個のR14は互いに同一でもよく異なってい てもよく、また、他端において相互に連結し、環状構造 を形成していてもよい。) 上記一般式26において、R (20) \$2003-96195 (P2003-96195A)

28は1個以上のエーテル結合又はエステル結合を含んでいてもよい炭素数1~20の2価の有機基であり、例えば炭素数1~20のアルキレン基、炭素数6~20のアリーレン基、炭素数7~20のアラルキレン基などが挙げられる。これらの水酸基とアミノ基を併せ持つ化合物の中で、R²⁸が、

 $-C_6H_4-R^{29}-$

(式中、 C_6H_4 はフェニレン基、 R^{29} は、直接結合または1個以上のエーテル結合又はエステル結合を含んでいてもよい炭素数 $1\sim14$ の2価の有機基を表す)で表されるアミノフェノール類;

 $-C(0)-R^{30}-$

(式中、 R^{30} は、直接結合または1個以上のエーテル結合又はエステル結合を含んでいてもよい炭素数 $1\sim19$ の2価の有機基を表す)で表されるアミノ酸類;が好ましい。具体的な化合物として、例えばエタノールアミン; o, m, p-Pミノフェノール; o, m, p-Pミノフェノール; o, m, p-N $2-C_6H_4-CO_2H$; グリシン、アラニン、アミノブタン酸等が挙げられる。アミノ基とオキシアニオンを併せ持つ化合物を求核剤として用いることもできる。このような化合物としては特に限定されないが、例えば、一般式27に示される化合物が挙げられる。

 $M^+O^--R^{28}-NR^{14}_2$ (27)

(式中、R²⁸は、1個以上のエーテル結合又はエステル 結合を含んでいてもよい炭素数1~20の2価の有機基 を表す。R¹⁴は水素または炭素数1~20の1価の有機 基であり、2個のR¹⁴は互いに同一でもよく異なってい てもよく、また、他端において相互に連結し、環状構造 を形成していてもよい。M⁺はアルカリ金属イオンまた は4級アンモニウムイオンを表す。)

上記一般式27において、M・は、オキシアニオンの対カチオンであり、アルカリ金属イオン又は4級アンモニウムイオンを表す。上記アルカリ金属イオンとしては、リチウムイオン、ナトリウムイオン、カリウムイオン等が挙げられ、好ましくは、ナトリウムイオン又はカリウムイオンである。上記4級アンモニウムイオンとしては、テトラメチルアンモニウムイオン、テトラエチルアンモニウムイオン、トリメチルベンジルアンモニウムイオン、トリメチルドデシルアンモニウムイオン、テトラブチルアンモニウムイオン、ジメチルピペリジニウムイオン等が挙げられる。上記のアミノ基とオキシアニオンを併せ持つ化合物のうち、置換反応のコントロールがし易い、入手が容易であるという点から、一般式28に示すアミノフェノール類の塩、または一般式29に示すアミノ酸類の塩が好ましい。

 $M^+O^--C_6H_4-R^{29}-NR^{14}_2$ (28)

 M^+O^--C (O) $-R^{30}-NR^{14}_2$ (29)

(式中、 C_6H_4 はフェニレン基、 R^{29} は、直接結合または1個以上のエーテル結合又はエステル結合を含んでいてもよい炭素数 $1\sim1402$ 価の有機基、 R^{30} は、直接

結合または1個以上のエーテル結合又はエステル結合を含んでいてもよい炭素数1~19の2価の有機基を表す。R¹⁴は水素または炭素数1~20の1価の有機基であり、2個のR¹⁴は互いに同一でもよく異なっていてもよく、また、他端において相互に連結し、環状構造を形成していてもよい。M⁴は上記と同じ。)

一般式27~29に示されるオキシアニオンを有する化 合物は、一般式26に示される化合物を塩基性化合物と 作用させることにより容易に得られる。塩基性化合物と しては各種のものを使用できる。例示すると、ナトリウ ムメトキシド、カリウムメトキシド、リチウムメトキシ ド、ナトリウムエトキシド、カリウムエトキシド、リチ ウムエトキシド、ナトリウムーtertーブトキシド、 カリウムーtert-ブトキシド、炭酸ナトリウム、炭 酸カリウム、炭酸リチウム、炭酸水素ナトリウム、水酸 化ナトリウム、水酸化カリウム、水素化ナトリウム、水 素化カリウム、メチルリチウム、エチルリチウム、n-ブチルリチウム、tert-ブチルリチウム、リチウム ジイソプロピルアミド、リチウムヘキサメチルジシラジ ド等が挙げられる。上記塩基の使用量は、特に制限はな いが、上記前駆体に対して、0.5~5当量、好ましく は0.8~1.2当量である。上記前駆体と上記塩基を 反応させる際に用いられる溶媒としては、例えば、ベン ゼン、トルエン等の炭化水素系溶媒;ジエチルエーテ ル、テトラヒドロフラン等のエーテル系溶媒:塩化メチ レン、クロロホルム等のハロゲン化炭化水素系溶媒;ア セトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン 等のケトン系溶媒;メタノール、エタノール、プロパノ ール、イソプロパノール、n-ブチルアルコール、te rt-ブチルアルコール等のアルコール系溶媒; アセト ニトリル、プロピオニトリル、ベンゾニトリル等のニト リル系溶媒;酢酸エチル、酢酸ブチル等のエステル系溶 媒;エチレンカーボネート、プロピレンカーボネート等 のカーボネート系溶媒;ジメチルホルムアミド、ジメチ ルアセトアミド等のアミド系溶媒;ジメチルスルホキシ ド等のスルホキシド系溶媒等が挙げられる。これらは、 単独又は2種以上を混合して用いることができる。

【0056】M*が4級アンモニウムイオンであるオキシアニオンを有する化合物は、M*がアルカリ金属イオンであるものを調製し、これに4級アンモニウムハライドを作用させることによって得られる。上記4級アンモニウムハライドとしては、テトラメチルアンモニウムハライド、トリメチルベンジルアンモニウムハライド、トリメチルドデシルアンモニウムハライド、テトラブチルアンモニウムハライド、テトラブチルアンモニウムハライド等が例示される。重合体末端ハロゲンの置換反応に用いられる溶媒は各種のものが使用されてよい。例えば、ベンゼン、トルエン等の炭化水素系溶媒;ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン等のエーテル系溶媒;塩化メチレン、クロロホルム等のハロゲン化炭化水素系溶

(21) 月2003-96195 (P2003-96195A)

媒:アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン等のケトン系溶媒;メタノール、エタノール、プロパノール、イソプロパノール、ローブチルアルコール、tertーブチルアルコール等のアルコール系溶媒;アセトニトリル、プロピオニトリル、ベンゾニトリル等のニトリル系溶媒;酢酸エチル、酢酸ブチル等のエステル系溶媒;エチレンカーボネート、プロピレンカーボネート等のカーボネート系溶媒;ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド等のアミド系溶媒;ジメチルスルホキシド等のスルホキシド系溶媒等が挙げられる。これらは、単独又は2種以上を混合して用いることができる。反応温度は0~150℃で行うことができる。また、アミノ基含有化合物の使用量は、特に制限されないが、重合体末端ハロゲンに対して、1~5当量であり、好ましくは1~1.2当量である。

【0057】求核置換反応を加速するために、反応混合物中に塩基性化合物を添加してもよい。このような塩基性化合物としては既に例示したもののほかに、トリメチルアミン、トリエチルアミン、トリブチルアミン等のアルキルアミン;テトラメチルエチレンジアミン、ペンタメチルジエチレントリアミン等のポリアミン;ピリジン、ピコリン等のピリジン系化合物等が挙げられる。求核置換反応に用いられるアミノ基含有化合物のアミノ基が、求核置換反応に影響を及ぼす場合には、適当な置換基により保護することが好ましい。このような置換基としては、ベンジルオキシカルボニル基、セertーブトキシカルボニル基、9-フルオレニルメトキシカルボニル基等が例示される。また、アジドアニオンによりビニル系重合体のハロゲン末端を置換した後、LAH等により還元する方法が挙げられる。

重合性の炭素-炭素二重結合を有する基

本発明の重合体(II)に重合性の炭素-炭素二重結合を有する基を導入する方法としては、限定はされないが、以下のような方法が挙げられる。①ビニル系重合体のハロゲン基を、ラジカル重合性の炭素-炭素二重結合を有する化合物で置換することにより製造する方法。具体例としては、一般式30で表される構造を有するビニル系重合体と、一般式31で示される化合物との反応による方法。

 $-CR^{31}R^{32}X$ (30)

(式中、 R^{31} 、 R^{32} は、ビニル系モノマーのエチレン性 不飽和基に結合した基。Xは、塩素、臭素、Xは、ヨウ 素を表す。)

 $M^+-OC(O)C(R^{15})=CH_2(31)$

(式中、 R^{15} は水素、または、炭素数 $1\sim20$ の有機基を表す。 M^* はアルカリ金属、または4級アンモニウムイオンを表す。)

②水酸基を有するビニル系重合体と、一般式32で示される化合物との反応による方法。

 $XC(O)C(R^{15}) = CH_2(32)$

(式中、R¹⁵は水素、または、炭素数1~20の有機基を表す。Xは塩素、臭素、または水酸基を表す。) ②水酸基を有するビニル系重合体に、ジイソシアネート 化合物を反応させ、残存イソシアネート基と一般式33 で示される化合物との反応による方法。

HO-R³³-OC(O)C(R¹⁵)=CH₂ (33) (式中、R¹⁵は水素、または、炭素数1~20の有機基 を表す。R³³は炭素数2~20の2価の有機基を表 す。)

以下にこれらの各方法について詳細に説明する。 【0058】上記のの方法について説明する。

①一般式30で表される末端構造を有するビニル系重合体と、一般式31で示される化合物との反応による方法。

 $-CR^{31}R^{32}X$ (30)

(式中、 R^{31} 、 R^{32} は、ビニル系モノマーのエチレン性 不飽和基に結合した基。Xは、塩素、臭素、Xは、ヨウ 素を表す。)

 $M^+-OC(O)C(R^{15})=CH_2(31)$

(式中、 R^{15} は水素、または、炭素数 $1\sim20$ の有機基を表す。 M^* はアルカリ金属、または4級アンモニウムイオンを表す。)

一般式30で表される末端構造を有するビニル系重合体 は、上述した有機ハロゲン化物、またはハロゲン化スル ホニル化合物を開始剤、遷移金属錯体を触媒としてビニ ル系モノマーを重合する方法、あるいは、ハロゲン化合 物を連鎖移動剤としてビニル系モノマーを重合する方法 により製造されるが、好ましくは前者である。一般式3 1で表される化合物としては特に限定されないが、R15 の具体例としては、例えば、一H、一CH₃、一CH₂C H₃、- (CH₂)_nCH₃ (nは2~19の整数を表 す)、-C₆H₅、-CH₂OH、-CN、等が挙げら れ、好ましくは-H、-CH3である。M+はオキシアニ オンの対カチオンであり、M+の種類としてはアルカリ 金属イオン、具体的にはリチウムイオン、ナトリウムイ オン、カリウムイオン、および4級アンモニウムイオン が挙げられる。4級アンモニウムイオンとしてはテトラ メチルアンモニウムイオン、テトラエチルアンモニウム イオン、テトラベンジルアンモニウムイオン、トリメチ ルドデシルアンモニウムイオン、テトラブチルアンモニ ウムイオンおよびジメチルピペリジニウムイオン等が挙 げられ、好ましくはナトリウムイオン、カリウムイオン である。一般式31のオキシアニオンの使用量は、一般 式30のハロゲン基に対して、好ましくは1~5当量、 更に好ましくは1.0~1.2当量である。この反応を 実施する溶媒としては特に限定はされないが、求核置換 反応であるため極性溶媒が好ましく、例えば、テトラヒ ドロフラン、ジオキサン、ジエチルエーテル、アセト ン、ジメチルスルホキシド、ジメチルホルムアミド、ジ メチルアセトアミド、ヘキサメチルホスホリックトリア

(22) 月2003-96195 (P2003-96195A)

ミド、アセトニトリル、等が用いられる。反応を行う温度は限定されないが、一般に0~150℃で、重合性の末端基を保持するために好ましくは室温~100℃で行う。

【0059】上記2の方法について説明する。

②水酸基を有するビニル系重合体と、一般式32で示される化合物との反応による方法。

 $XC(O)C(R^{15}) = CH_2(32)$

(式中、 R^{15} は水素、または、炭素数 $1\sim20$ の有機基を表す。 Xは塩素、臭素、または水酸基を表す。) 一般式 32で表される化合物としては特に限定されないが、 R^{15} の具体例としては、例えば、-H、 $-CH_3$ 、 $-CH_2CH_3$ 、 $-(CH_2)_nCH_3$ (nは $2\sim19$ の整数を表す)、 $-C_6H_5$ 、 $-CH_2OH$ 、-CN、等が挙げられ、好ましくは-H、 $-CH_3$ である。水酸基を、好ましくは末端に、有するビニル系重合体は、上述した有機ハロゲン化物、またはハロゲン化スルホニル化合物を開始剤、遷移金属錯体を触媒としてビニル系モノマーを重合する方法、あるいは、水酸基を持つ化合物を連鎖移動剤としてビニル系モノマーを重合する方法により製造されるが、好ましくは前者である。これらの方法により水酸基を有するビニル系重合体を製造する方法は限定されないが、以下のような方法が例示される。

(a) リビングラジカル重合によりビニル系重合体を合成する際に、下記一般式34等で表される一分子中に重合性のアルケニル基および水酸基を併せ持つ化合物を第2のモノマーとして反応させる方法。

 $H_2C=C(R^{34})-R^{35}-R^{36}-OH(34)$

(式中、R³¹は炭素数1~20の有機基で水素またはメチル基が好ましく、互いに同一であっても異なっていてもよい。R³⁵は一C(O)Oー(エステル基)、またはoー,mーもしくはpーフェニレン基を表す。R³⁵は直接結合、または1個以上のエーテル結合を有していてもよい炭素数1~20の2価の有機基を表す。R³⁵がエステル基のものは(メタ)アクリレート系化合物、R³⁵がフェニレン基のものはスチレン系の化合物である。)なお、一分子中に重合性のアルケニル基および水酸基を併せ持つ化合物を反応させる時期に制限はないが、特にゴム的な性質を期待する場合には重合反応の終期あるいは所定のモノマーの反応終了後に、第2のモノマーとして反応させるのが好ましい。

(b) リビングラジカル重合によりビニル系重合体を合成する際に、重合反応の終期あるいは所定のモノマーの反応終了後に、第2のモノマーとして、一分子中に重合性の低いアルケニル基および水酸基を有する化合物を反応させる方法。

このような化合物としては特に限定されないが、一般式 35に示される化合物等が挙げられる。

 $H_2C=C(R^{34})-R^{37}-OH(35)$

(式中、R34は上述したものと同様である。R37は1個

以上のエーテル結合を含んでいてもよい炭素数1~20 の2価の有機基を表す。)

上記一般式35に示される化合物としては特に限定されないが、入手が容易であるということから、10-ウンデセノール、5-ヘキセノール、アリルアルコールのようなアルケニルアルコールが好ましい。

- (c)特開平4-132706号公報などに開示されるような方法で、原子移動ラジカル重合により得られる一般式30で表されるような炭素-ハロゲン結合を少なくとも1個に有するビニル系重合体のハロゲンを、加水分解あるいは水酸基含有化合物と反応させることにより、末端に水酸基を導入する方法。
- (d)原子移動ラジカル重合により得られる一般式30 で表されるような炭素ーハロゲン結合を少なくとも1個有するビニル系重合体に、一般式36に挙げられるような水酸基を有する安定化カルバニオンを反応させてハロゲンを置換する方法。

 M^+C^- (R^{38})(R^{39}) $-R^{37}-OH$ (36) (式中、 R^{37} は上述したものと同様である。 R^{38} および R^{39} はともにカルバニオン C^- を安定化する電子吸引 基、または一方が上記電子吸引基で他方が水素または炭 素数 $1\sim 1$ 0のアルキル基もしくはフェニル基を表す。 R^{38} および R^{39} の電子吸引基としては、 $-CO_2R$ (エステル基)、-C(O)R(ケト基)、-CON(R_2)(アミド基)、-COSR(チオエステル 基)、-CN(ニトリル基)、 $-NO_2$ (ニトロ基)等 が挙げられる。 置換基 Rは炭素数 $1\sim 2$ 0のアルキル 基、炭素数 $6\sim 2$ 0のアリール基または炭素数 $1\sim 1$ 0のアルキル基もしくはフェニル基である。 R^{38} および R^{39} としては、 $-CO_2R$ 、-C(O)R および -CNが特に 好ましい。)

- (e)原子移動ラジカル重合により得られる一般式30 で表される炭素ーハロゲン結合を少なくとも1個有するビニル系重合体に、例えば亜鉛のような金属単体あるいは有機金属化合物を作用させてエノレートアニオンを調製し、しかる後にアルデヒド類、又はケトン類を反応させる方法。
- (f)重合体末端のハロゲン、好ましくは一般式30で表されるハロゲンを少なくとも1個有するビニル系重合体に、下記一般式37等で表される水酸基含有オキシアニオン又は下記一般式38等で表される水酸基含有カルボキシレートアニオンを反応させて、上記ハロゲンを水酸基含有置換基に置換する方法。

 $HO-R^{37}-O^-M^+$ (37)

(式中、R³⁷およびM・は上述したものと同様であ z)

HO-R³⁷-C (O) O⁻M⁺ (38) (式中、R³⁷およびM⁺は上述したものと同様であ る。) (23) 月2003-96195 (P2003-96195A)

本発明では(a)~(b)のような水酸基を導入する方法にハロゲンが直接関与しない場合、制御がより容易である点から(b)の方法がさらに好ましい。また(c)~(f)のような炭素-ハロゲン結合を少なくとも1個有するビニル系重合体のハロゲンを変換することにより水酸基を導入する場合は、制御がより容易である点から(f)の方法がさらに好ましい。

【0060】上記30の方法について説明する。

③水酸基を有するビニル系重合体に、ジイソシアネート 化合物を反応させ、残存イソシアネート基と一般式39 で示される化合物との反応による方法。

 $HO-R^{33}-OC$ (O) $C(R^{15})=CH_2$ (39) (式中、 R^{15} は水素、または、炭素数 $1\sim20$ の有機基を表す。 R^{33} は炭素数 $2\sim20$ の 2 価の有機基を表す。)

一般式39で表される化合物としては特に限定されない が、R15の具体例としては、例えば、一H、一CH3、 -CH₂CH₃、-(CH₂)_nCH₃(nは2~19の整数を表す)、-C₆H₅、-CH₂OH、-CN、等が挙 げられ、好ましくは一H、一CH3である。具体的な化 合物としては、メタクリル酸2-ヒドロキシプロピルが 挙げられる。末端に水酸基を有するビニル系重合体は、 上記の通り。ジイソシアネート化合物は、特に限定され ないが、従来公知のものをいずれも使用することがで き、例えば、トルイレンジイソシアネート、4,4'-ジフェニルメタンジイソシアネート、ヘキサメチルジイ ソシアネート、キシリレンジイソシアネート、メタキシ リレンジイソシアネート、1,5-ナフタレンジイソシ アネート、水素化ジフェニルメタンジイソシアネート、 水素化トルイレンジイソシアネート、水素化キシリレン ジイソシアネート、イソホロンジイソシアネート等のイ ソシアネート化合物;等を挙げることができる。これら は、単独で使用しうるほか、2種以上を併用することも できる。またブロックイソシアネートを使用しても構わ ない。よりすぐれた耐候性を生かすためには、例えば、 ヘキサメチレンジイソシアネート、水素化ジフェニルメ タンジイソシアネート等の芳香環を有しないジイソシア ネート化合物を用いるのが好ましい。

<<相溶化剤(III)について>>本発明における(III)成分である相溶化剤は、ポリエーテル系重合体(II)を相溶させるために加えられる成分であり、複数のビニル系モノマーを共重合してなる共重合体である。本発明の相溶化剤(III)としては、ビニル系重合体(II)を重合する際に使用されるモノマーのうちの少なくとも1種のビニル系モノマーと、その他のビニル系モノマーを共重合して得られるビニル系共重合体が好ましい。このようなビニル系共重合体は、ランダム共重合体でもよく、ブロック共重合体でもよい。ビニル系重合体(II)を重合する際に使用されるビニル系モノマーとしては特に限定され

ず、上述したものが挙げられる。例えば、ビニル系重合体(II)が(メタ)アクリル系重合体である場合には、(メタ)アクリル系モノマーが好ましい。より好ましくは、アクリル系モノマーであり、さらに好ましくは、炭化水素基をエステル部に有するアクリル酸エステル系モノマーである。一方、その他のビニル系モノマーとしては特に限定されず、ビニル系重合体(II)を重合する際に使用されるモノマー以外のビニル系モノマーや、ボリエーテル構造を有するビニル系モノマーが挙げられる。特に、ボリエーテル構造を有するビニル系モノマーが好ましい。

【0061】上記ポリエーテル構造としては特に限定さ れないが、ポリエーテル系重合体(I)との相溶性をよ り良くするために、ポリエーテル系重合体(I)の繰り 返し単位と同じ繰り返し単位からなるものが好ましい。 例えば、ポリエーテル系重合体 (I) の主鎖が本質的に ポリプロピレンオキシドである場合、上記ポリエーテル 構造は、本質的にポリプロピレンオキシドからなること が好ましい。また、各ポリエーテル構造中のオキシアル キレン単位の繰り返し数は、1分子に含まれるポリエー テル構造の平均個数により大きく異なるが、通常2~2 0個であり、合成の容易さから、2~10個が好まし い。さらに、ポリエーテル構造の末端は、水酸基のまま でもよいし、低級アルキル基で封止されていてもよい。 相溶性の観点から、低級アルキル基で封止したものが好 ましい。ポリエーテル構造を有するビニル系モノマーと しては特に限定されず、各種のものを用いることができ るが、ビニル系重合体(II)を構成するモノマーと同 種類のモノマーがより好ましい。例えば、ビニル系重合 体(II)が(メタ)アクリル系重合体である場合に は、ポリエーテル構造を有する(メタ)アクリル系モノ マーが好適である。このようなポリエーテル構造を有す る(メタ)アクリル系モノマーとしては、入手の容易さ から、(メタ)アクリル酸エステルのエステル部分にポ リエーテル構造を有するものが好ましい。より好ましく は、アクリル酸エステルのエステル部分にポリエーテル 構造を有するものである。例えば、アクリル酸のエチレ ンオキサイド付加物や、アクリル酸のプロピレンオキサ イド付加物などが挙げられる。

【0062】相溶化剤(III)において、ビニル系重合体(II)を重合する際に使用されるビニル系モノマーと、ポリエーテル構造を有するビニル系モノマーとの使用量は、ポリエーテル系重合体(I)とビニル系重合体(II)の割合や、ポリエーテル構造の種類に応じて大きく異なる。一般的には、それぞれ、相溶化剤(III)を構成するモノマーの全モル数のうち、1~99%であることが好ましく、5%~95%がより好ましい。相溶化剤(III)において、ビニル系重合体(II)を重合する際に使用されるビニル系モノマーと、ポリエーテル構造を有するビニル系モノマーとのモル比として

(24) \$2003-96195 (P2003-96195A)

は特に限定されないが、通常、1:100~100:1 であり、好ましくは1:20~20:1であり、より好 ましくは1:10~10:1である。ポリエーテル系重 合体(I)の含量が多い場合には、ポリエーテル構造を 有するビニル系モノマーのモル比を多くすることが好ま しい。本発明の相溶化剤(III)の数平均分子量は特 に制限はないが、ゲルパーミエーションクロマトグラフ ィーで測定した場合、500~5000の範囲にある のが好ましく、1000~1000の範囲にあること がより好ましい。分子量が小さいと相溶化剤としての効 果を発揮しないことがあり、また分子量が大きいと高粘 度のため取り扱いが困難になることがある。本発明の相 溶化剤(III)の合成法は特に限定はされず、フリー ラジカル重合法であってもよいし、制御ラジカル重合で あってもよい。しかし、得られる硬化性組成物の各種特 性という観点から、制御ラジカル重合が好ましく、リビ ングラジカル重合がより好ましく、原子移動ラジカル重 合がさらに好ましい。

<<相溶化剤(IV)>>本発明における(IV)成分である相溶化剤は、ボリエーテル系重合体(I)とビニル系重合体(II)を相溶させるために加えられる成分であり、重合体でない有機化合物、ビニル系以外のモノマーを重合して得られる重合体、及び、単一のビニル系モノマーを重合して得られる重合体、からなる群より選択される少なくとも1つの化合物である。

【0063】重合体でない有機化合物としては特に限定されないが、例えば、ジブチルフタレート、ジヘプチルフタレート、ジ(2-エチルヘキシル)フタレート、ブチルベンジルフタレート等のフタル酸エステル類;ジオクチルアジペート、ジオクチルセバケート、ジブチルセバケート、コハク酸イソデシル等の非芳香族二塩基酸エステル類;オレイン酸ブチル、アセチルリシリノール酸メチル等の脂肪族エステル類;ジエチレングリコールジベンゾエート、トリエチレングリコールジベンゾエート、ペンタエリスリトールエステル等のポリアルキレングリコールのエステル類;トリクレジルホスフェート、トリブチルホスフェート等のリン酸エステル類;トリメリット酸エステル類等が挙げられる。

【0064】ビニル系以外のモノマーを重合して得られる重合体としては特に限定されないが、塩素化パラフィン類;アルキルジフェニル、部分水添ターフェニル、等の炭化水素系油;プロセスオイル類;ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、ボリテトラメチレングリコール等のポリエーテルポリオールとこれらポリエーテルポリオールの水酸基をエステル基、エーテル基などに変換した誘導体等のポリエーテル類;エボキシ化大豆油、エボキシステアリン酸ベンジル等のエボキシ可塑剤類;セバシン酸、アジピン酸、アゼライン酸、フタル酸等の2塩基酸とエチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、プロピレングリコ

ール、ジプロピレングリコール等の2価アルコールから 得られるポリエステル系可塑剤類等が挙げられる。単一 のビニル系モノマーを重合して得られる重合体としては 特に限定されないが、ポリスチレンやポリーαーメチル スチレン等のポリスチレン類;ポリブタジエン、ポリブ テン、ポリイソブチレン、ブタジエンーアクリロニトリ ル、ポリクロロプレン;アクリル系可塑剤を始めとする ビニル系モノマーを種々の方法で重合して得られるビニ ル系重合体等が挙げられる。上述のアクリル系可塑剤と しては特に限定されないが、従来からの溶液重合で得ら れるものや、無溶剤型アクリルポリマー等を挙げること ができる。後者のアクリル系可塑剤は溶剤や連鎖移動剤 を使用せず高温連続重合法(USP4414370、特 開昭59-6207、特公平5-58005、特開平1 -313522、USP5010166) にて作製され るため本発明の目的にはより好ましい。その例としては 特に限定されないが東亞合成品UPシリーズ等が挙げら れる(工業材料1999年10月号参照)。

【0065】なお、単一のビニル系モノマーを重合して 得られる重合体を相溶化剤として使用する場合、相溶性 を考慮すると分子量は特に限定されないが、3000以 下であることが好ましい。その主鎖は特に限定されない が、ボリオレフィンであることが好ましい。また、ポリ オキシアルキレンであることも好ましく、ボリプロピレ ンオキサイドであることがより好ましい。

【0066】相溶化剤(IV)の含有量は、ポリエーテル系重合体(I)とビニル系重合体(II)の合計100重量部に対して、 $1\sim200$ 重量部であることが好ましく、 $5\sim150$ 重量部であることがより好ましく、 $10\sim100$ 重量部であることが特に好ましい。

<<硬化性組成物>>本発明の硬化性組成物においては、各架橋性官能基に応じて、硬化触媒や硬化剤が必要になるものがある。また、目的とする物性に応じて、各種の配合剤を添加しても構わない。

<硬化触媒・硬化剤>

架橋性シリル基の場合

架橋性シリル基を有する重合体は、従来公知の各種縮合触媒の存在下、あるいは非存在下にシロキサン結合を形成することにより架橋、硬化する。硬化物の性状としては、重合体の分子量と主鎖骨格に応じて、ゴム状のものから樹脂状のものまで幅広く作成することができる。このような縮合触媒としては、例えば、ジブチル錫ジステセチルアセトナート、ジブチル錫ジアセテート、ジブチル錫ジアセチルアセトナート、ジブチル錫ジアセテート、ジブチル錫ジオクテート、ジブチル錫ジオクテート、ジブチル錫ジステルマレート、ジブチル錫ジステルマレート、ジブチル錫ジステアレージブチル錫ジアセテート、ジブチル錫ジステアレージブチル錫ジアセテート、ジブチル錫ジステアレー

(25) \$2003-96195 (P2003-96195A)

ト、ジオクチル錫ジラウレート、ジオクチル錫ジエチル マレート、ジオクチル錫ジイソオクチルマレート、ジブ チル錫ジメトキシド、ジブチル錫ビスノニルフェノキシ ド、ジブテニル錫オキシド等の4価のスズ化合物類;オ クチル酸錫、ナフテン酸錫、ステアリン酸錫等の2価の スズ化合物類;テトラブチルチタネート、テトラプロピ ルチタネート等のチタン酸エステル類;アルミニウムト リスアセチルアセトナート、アルミニウムトリスエチル アセトアセテート、ジイソプロポキシアルミニウムエチ ルアセトアセテート等の有機アルミニウム化合物類;ジ ルコニウムテトラアセチルアセトナート、チタンテトラ アセチルアセトナート等のキレート化合物類; オクチル 酸鉛; ブチルアミン、オクチルアミン、ラウリルアミ ン、ジブチルアミン、モノエタノールアミン、ジエタノ ールアミン、トリエタノールアミン、ジエチレントリア ミン、トリエチレンテトラミン、オレイルアミン、シク ロヘキシルアミン、ベンジルアミン、ジエチルアミノプ ロピルアミン、キシリレンジアミン、トリエチレンジア ミン、グアニジン、ジフェニルグアニジン、2,4,6 ートリス (ジメチルアミノメチル) フェノール、モルホ リン、N-メチルモルホリン、2-エチル-4-メチル イミダゾール、1,8-ジアザビシクロ(5,4,0) ウンデセン-7(DBU)等のアミン系化合物、あるい はこれらのアミン系化合物のカルボン酸等との塩;ラウ リルアミンとオクチル酸錫の反応物あるいは混合物のよ うなアミン系化合物と有機錫化合物との反応物および混 合物;過剰のポリアミンと多塩基酸とから得られる低分 子量ポリアミド樹脂;過剰のポリアミンとエポキシ化合 物との反応生成物;アーアミノプロピルトリメトキシシ **ラン、N−(β−アミノエチル)アミノプロピルメチル** ジメトキシシラン等のアミノ基を有するシランカップリ ング剤;等のシラノール縮合触媒、さらには他の酸性触 媒、塩基性触媒等の公知のシラノール縮合触媒等が例示 できる。

【0067】これらの触媒は、単独で使用してもよく、2種以上併用してもよい。この縮合触媒の配合量は、架橋性シリル基を少なくとも1個有するビニル系重合体(II)100部(重量部、以下同じ)に対して0.1~20部程度が好ましく、1~10部が更に好ましい。

 R^{51}_3 SiO-[Si (R^{51})₂O]_a-[Si (H) (R^{52})O]_b-[Si (R 52) (R^{53})O]_c-Si R^{51}_3 (41) HR^{51}_2 SiO-[Si (R^{51})₂O]_a-[Si (H) (R^{52})O]_b-[Si (R^{52}) (R^{53})O]_c-Si R^{51}_2 H (42) R^{52} は炭素数1~6のアルキル基、 【化7】

(式中、 R^{51} および R^{52} は炭素数 $1\sim6$ のアルキル基、または、フェニル基、 R^{53} は炭素数 $1\sim1$ 0のアルキル基またはアラルキル基を示す。aは $0\leq a\leq1$ 00、bは $2\leq b\leq1$ 00、cは $0\leq c\leq1$ 00を満たす整数を示す。)

一般式43で表される環状シロキサン;

[0068]

シラノール縮合触媒の配合量がこの範囲を下回ると硬化 速度が遅くなることがあり、また硬化反応が十分に進行 し難くなる場合がある。一方、シラノール縮合触媒の配 合量がこの範囲を上回ると硬化時に局部的な発熱や発泡 が生じ、良好な硬化物が得られ難くなるほか、ボットラ イフが短くなり過ぎ、作業性の点からも好ましくない。 本発明の硬化性組成物においては、縮合触媒の活性をよ り高めるために、一般式40

 $R^{49}_{a}Si(OR^{50})_{4-a}$ (40)

(式中、R49およびR50は、それぞれ独立に、炭素数1 ~20の置換あるいは非置換の炭化水素基である。さら に、aは0、1、2、3のいずれかである。) で示され るシラノール基をもたないケイ素化合物を添加しても構 わない。前記ケイ素化合物としては、限定はされない が、フェニルトリメトキシシラン、フェニルメチルジメ トキシシラン、フェニルジメチルメトキシシラン、ジフ ェニルジメトキシシラン、ジフェニルジエトキシシラ ン、トリフェニルメトキシシラン等の一般式(40)中 のR49が、炭素数6~20のアリール基であるものが、 組成物の硬化反応を加速する効果が大きいために好まし い。特に、ジフェニルジメトキシシランやジフェニルジ エトキシシランは、低コストであり、入手が容易である ために最も好ましい。このケイ素化合物の配合量は、架 橋性シリル基を少なくとも1個有するビニル系重合体 (II) 100部に対して0.01~20部程度が好ま しく、0.1~10部が更に好ましい。ケイ素化合物の 配合量がこの範囲を下回ると硬化反応を加速する効果が 小さくなる場合がある。一方、ケイ素化合物の配合量が この範囲を上回ると、硬化物の硬度や引張強度が低下す ることがある。

アルケニル基の場合

アルケニル基を用いて架橋させる場合は、限定はされないが、ヒドロシリル基含有化合物を硬化剤とし、ヒドロシリル化触媒を用いてヒドロシリル化反応により架橋させることが好ましい。ヒドロシリル基含有化合物としては、アルケニル基を有する重合体と架橋により硬化できるヒドロシリル基含有化合物であれば特に制限はなく、各種のものを用いることができる。例えば、一般式41または42で表される鎖状ポリシロキサン;

(式中、R54およびR55は炭素数1~6のアルキル基、

(26) \$2003-96195 (P2003-96195A)

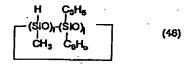
または、フェニル基、 R^{56} は炭素数 $1\sim10$ のアルキル基またはアラルキル基を示す。dは $0\leq d\leq 8$ 、eは $2\leq e\leq 10$ 、fは $0\leq f\leq 8$ の整数を表し、かつ $3\leq d+e+f\leq 10$ を満たす。)等の化合物を用いることができる。これらは単独で用いても2種以上を混合して用

いてもかまわない。これらのシロキサンの中でも(メ タ)アクリル系重合体との相溶性の観点から、フェニル 基を有する下記一般式44、45で表される鎖状シロキ サンや、一般式46、47で表される環状シロキサンが 好ましい。

 $(CH_3)_3SiO-[Si(H)(CH_3)O]_g-[Si(C_6H_5)_2O]_h-Si(CH_3)_3$ (44) $(CH_3)_3SiO-[Si(H)(CH_3)O]_g-[Si(CH_3)\{CH_2C(H)(R^{57})C_6H_5\}O]_h-Si(CH_3)_3$ (45)

(式中、 R^{57} は水素またはメチル基を示す。gは $2 \le g$ ≤ 100 、hは $0 \le h \le 100$ の整数を示す。 C_6H_5 はフェニル基を示す。)

【0069】 【化8】



(式中、 R^{57} は水素、またはメチル基を示す。iは2 \le i \le 10、jは0 \le j \le 8、かつ3 \le i+j \le 10を満たす整数を示す。 C_6H_5 はフェニル基を示す。) ヒドロシリル基含有化合物としてはさらに、分子中に2個以上のアルケニル基を有する低分子化合物に対し、一般式41から47に表されるヒドロシリル基含有化合物

を、反応後にも一部のヒドロシリル基が残るようにして 付加反応させて得られる化合物を用いることもできる。 分子中に2個以上のアルケニル基を有する化合物として は、各種のものを用いることができる。例示するなら ば、1,4-ペンタジエン、1,5-ヘキサジエン、 1,6-ヘプタジエン、1,7-オクタジエン、1,8 ーノナジエン、1,9ーデカジエン等の炭化水素系化合 物、O, O'ージアリルビスフェノールA、3, 3'ージ アリルピスフェノールA等のエーテル系化合物、ジアリ ルフタレート、ジアリルイソフタレート、トリアリルト リメリテート、テトラアリルピロメリテート等のエステ ル系化合物、ジエチレングリコールジアリルカーボネー ト等のカーボネート系化合物が挙げられる。上記一般式 41から47に示した過剰量のヒドロシリル基含有化合 物に対し、ヒドロシリル化触媒の存在下、上に挙げたア ルケニル基含有化合物をゆっくり滴下することにより該 化合物を得ることができる。このような化合物のうち、 原料の入手容易性、過剰に用いたシロキサンの除去のし やすさ、さらには(I)成分の重合体への相溶性を考慮 して、下記のものが好ましい。

【0070】 【化9】

(nは2~4の整数、niは5~10の整数)

(27) 月2003-96195 (P2003-96195A)

重合体と硬化剤は任意の割合で混合することができる が、硬化性の面から、アルケニル基とヒドロシリル基の モル比が5~0.2の範囲にあることが好ましく、さら に、2.5~0.4であることが特に好ましい。モル比 が5以上になると硬化が不十分でべとつきのある強度の 小さい硬化物しか得られず、また、0.2より小さい と、硬化後も硬化物中に活性なヒドロシリル基が大量に 残るので、クラック、ボイドが発生し、均一で強度のあ る硬化物が得られない。重合体と硬化剤との硬化反応 は、2成分を混合して加熱することにより進行するが、 反応をより迅速に進めるために、ヒドロシリル化触媒を 添加することができる。このようなヒドロシリル化触媒 としては特に限定されず、例えば、有機過酸化物やアゾ 化合物等のラジカル開始剤、および遷移金属触媒が挙げ られる。ラジカル開始剤としては特に限定されず、例え ば、ジーセーブチルペルオキシド、2,5ージメチルー 2, 5-ジ(t-ブチルペルオキシ) ヘキサン、2, 5 ージメチルー2,5ージ(tーブチルペルオキシ)-3 ーヘキシン、ジクミルペルオキシド、t-ブチルクミル ペルオキシド、 α , α 'ーピス(tープチルペルオキ シ) イソプロピルベンゼンのようなジアルキルペルオキ シド、ベンゾイルペルオキシド、p-クロロベンゾイル ペルオキシド、m-クロロベンゾイルペルオキシド、 2, 4-ジクロロベンゾイルペルオキシド、ラウロイル ペルオキシドのようなジアシルペルオキシド、過安息香 酸ーセーブチルのような過酸エステル、過ジ炭酸ジイソ プロピル、過ジ炭酸ジー2ーエチルヘキシルのようなペ ルオキシジカーボネート、1,1-ジ(t-ブチルペル オキシ)シクロヘキサン、1,1-ジ(t-ブチルペル オキシ)-3,3,5-トリメチルシクロヘキサンのよ うなペルオキシケタール等を挙げることができる。ま た、遷移金属触媒としても特に限定されず、例えば、白 金単体、アルミナ、シリカ、カーボンブラック等の担体 に白金固体を分散させたもの、塩化白金酸、塩化白金酸 とアルコール、アルデヒド、ケトン等との錯体、白金一 オレフィン錯体、白金(0)ージビニルテトラメチルジ シロキサン錯体が挙げられる。白金化合物以外の触媒の 例としては、RhCl (PPh3)3, RhCl3, Ru Cl₃, IrCl₃, FeCl₃, AlCl₃, PdCl₂ ·H₂O, NiCl₂, TiCl₄等が挙げられる。これ らの触媒は単独で用いてもよく、2種類以上を併用して もかまわない。触媒量としては特に制限はないが、ビニ ル系重合体(II)のアルケニル基1m01に対し、1 0-1~10-8mo1の範囲で用いるのが良く、好ましく は10-3~10-6m01の範囲で用いるのがよい。10 -8molより少ないと硬化が十分に進行しない。またヒ ドロシリル化触媒は高価であるので10-1mo1以上用 いないのが好ましい。硬化温度については特に制限はな いが、一般に0℃~200℃、好ましくは30℃~15

0℃、さらに好ましくは80℃~150℃で硬化させる

のがよい。

水酸基の場合

本発明の水酸基を有する重合体は、水酸基と反応し得る 官能基を2個以上有する化合物を硬化剤として用いるこ とにより、均一に硬化する。硬化剤の具体例としては、 例えば、1分子中に2個以上のイソシアネート基を有す る多価イソシアネート化合物、メチロール化メラミンお よびそのアルキルエーテル化物または低縮合化物等のア ミノプラスト樹脂、多官能カルボン酸およびそのハロゲ ン化物等が挙げられる。これらの硬化剤を使用して硬化 物を作成する際には、それぞれ適当な硬化触媒を使用す ることができる。

アミノ基の場合

本発明のアミノ基を有する重合体は、アミノ基と反応し 得る官能基を2個以上有する化合物を硬化剤として用い ることにより、均一に硬化する。硬化剤の具体例として は、例えば、1分子中に2個以上のイソシアネート基を 有する多価イソシアネート化合物、メチロール化メラミ ンおよびそのアルキルエーテル化物または低縮合化物等 のアミノプラスト樹脂、多官能カルボン酸およびそのハ ロゲン化物等が挙げられる。これらの硬化剤を使用して 硬化物を作成する際には、それぞれ適当な硬化触媒を使 用することができる。

エポキシ基の場合

本発明のエポキシ基を有する重合体の硬化剤としては特に限定されないが、例えば、脂肪族アミン類、脂環族アミン類、芳香族アミン類;酸無水物;ポリアミド;イミダゾール類;アミンイミド;ユリア;メラミンとその誘導体;ポリアミンの塩;フェノール樹脂;ポリメルカプタン、ポリスルフィド;芳香族ジアゾニウム塩、ジアリルヨードニウム塩、トリアリルスルホニウム塩、トリアリルセレニウム塩等の光・紫外線硬化剤等が用いられる

重合性の炭素-炭素二重結合の場合

重合性の炭素ー炭素二重結合を有する重合体は、その重 合性の炭素-炭素二重結合の重合反応により架橋させる ことができる。架橋の方法としては、活性エネルギー線 で硬化するもの、あるいは、熱で硬化するものが挙げら れる。活性エネルギー線硬化性組成物においては、光重 合開始剤が光ラジカル開始剤、あるいは、光アニオン開 始剤であることが好ましい。熱硬化性組成物において は、熱重合開始剤が、アゾ系開始剤、過酸化物、過硫酸 物、及びレドックス開始剤からなる群より選択されるも のであるが好ましい。以下に詳細にこれらの架橋反応に ついて説明する。重合性の炭素-炭素二重結合を有する 重合体を架橋させる場合には、その目的に応じて、重合 性のモノマー及び/又はオリゴマーや各種添加剤を併用 しても構わない。重合性のモノマー及び/又はオリゴマ ーとしては、ラジカル重合性の基を持つモノマー及び/ 又はオリゴマー、あるいはアニオン重合性の基を持つモ

(28) \$2003-96195 (P2003-96195A)

ノマー及び/又はオリゴマーが好ましい。ラジカル重合性の基としては、(メタ)アクリル基等のアクリル官能性基、スチレン基、アクリロニトリル基、ビニルエステル基、Nービニルビロリドン基、アクリルアミド基、共役ジエン基、ビニルケトン基、塩化ビニル基等が挙げられる。なかでも、本発明の重合体と類似する(メタ)アクリル基を持つものが好ましい。アニオン重合性の基としては、(メタ)アクリル基、スチレン基、アクリロニトリル基、Nービニルピロリドン基、アクリルアミド基、共役ジエン基、ビニルケトン基、等が挙げられる。なかでも、アクリル官能性基を持つものが好ましい。【0071】上記のモノマーの具体例としては、(メ

タ)アクリレート系モノマー、環状アクリレート、Nービニルピロリドン、スチレン系モノマー、アクリロニトリル、Nービニルピロリドン、アクリルアミド系モノマー、共役ジエン系モノマー、ビニルケトン系モノマーなどが挙げられる。(メタ)アクリレート系モノマーとしては、(メタ)アクリル酸 n ー ブチル、(メタ)アクリル酸2-エチルヘキシル、(メタ)アクリル酸イソオクチル、(メタ)アクリル酸イソノニルや下式の化合物などを挙げることができる。

【0072】 【化10】

月本例としては、(メ

H₂C=CH-C-
$$\left(OCH_2CH_2\right)_nOCH_2$$
- $\left(C_2H_3\right)_nOC_2H_5$

H₂C=CH-C- $\left(OCH_2CH_2\right)_nOC_2H_5$

H₂C=CH-C- $\left(OCH_2CH_2\right)_nO$ - $\left(OCH_$

[0073]

【化11】

(29) \$2003-96195 (P2003-96195A)

$$H_{2}C = CH - \frac{C}{C} - OCH_{2}CH_{2}O - \frac{C}{C} - \frac{CH_{2}}{5}O + \frac{1}{n}H$$

$$H_{2}C = CH - \frac{C}{C} + O - \frac{C}{CH_{2}} + \frac{C}{5}C + \frac{1}{2}O - CH_{2}$$

$$H_{2}C = \frac{C}{H} - \frac{C}{C} - O - CH_{2} - \frac{C}{C}$$

$$H_{2}C = \frac{C}{H} - \frac{C}{C} - \frac{C}{C} - \frac{C}{C} + \frac{C}{C} - \frac{C}{C} - \frac{C}{C} + \frac{C}{C} - \frac$$

[0074]

Page 30 of 40

(30) 月2003-96195 (P2003-96195A)

[0075]

(31) 月2003-96195 (P2003-96195A)

スチレン系モノマーとしてはスチレン、αーメチルスチレン等が、アクリルアミド系モノマーとしてはアクリルアミド、N, Nージメチルアクリルアミド等が、共役ジエン系モノマーとしてはブタジエン、イソプレン等が、ビニルケトン系モノマーとしてはメチルビニルケトン等が挙げられる。多官能モノマーとしては、ネオペンチルグリコールポリプロポキシジアクリレート、トリメチロールプロパンポリエトキシドクリレート、ビスフェノールトポリエトキシジアクリレート、ビスフェノールAポリエトキシジアクリレート、ジペンタエリスリトールポリヘキサノリドヘキサクリレート、トリス(ヒドロキシエチル)イソシアヌレートポリヘキサノリドトリア

クリレート、トリシクロデカンジメチロールジアクリレート2-(2-アクリロイルオキシ-1,1-ジメチル)-5-エチル-5-アクリロイルオキシメチルー1,3-ジオキサン、テトラブロモビスフェノールAジエトキシジアクリレート、4,4-ジメルカプトジフェニルサルファイドジメタクリレート、ポリテトラエチレングリコールジアクリレート、1,9-ノナンジオールジアクリレート、ジトリメチロールプロパンテトラアクリレート等が挙げられる。

【〇〇77】オリゴマーとしては、ビスフェノールA型エポキシアクリレート樹脂、フェノールノボラック型エポキシアクリレート樹脂等のエポキシアクリレート系樹脂、COOH基変性エポキシアクリレート系樹脂、ポリオール(ポリテトラメチレングリコール、エチレングリコールとアジピン酸のポリエステルジオール、モーカプロラクトン変性ポリエステルジオール、ポリプロピレングリコール、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、水酸基末端水添ポリイソプレン、水酸基末端ポリブタジエン、水酸基末端ポリイソブチレン等)と有機イソシアネート(トリレンジイソシアネート、イソホロンジイソシアネート、ジフェニルメタンジイソシア

(32) \$2003-96195 (P2003-96195A)

ネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、キシリレン ジイソシアネート等) から得られたウレタン樹脂を水酸 基含有(メタ)アクリレート{ヒドロキシエチル(メ タ) アクリレート、ヒドロキシプロピル (メタ) アクリ レート、ヒドロキシブチル (メタ) アクリレート、ペン タエリスリトールトリアクリレート等〉を反応させて得 られたウレタンアクリレート系樹脂、上記ポリオールに エステル結合を介して(メタ)アクリル基を導入した樹 脂、ポリエステルアクリレート系樹脂等が挙げられる。 これらのモノマー及びオリゴマーは、用いられる開始剤 及び硬化条件により選択される。また、アクリル官能性 基を有するモノマー及び/又はオリゴマーの数平均分子 量は、2000以下であることが好ましく、1000以 下であることが、相溶性が良好であるという理由からさ らに好ましい。重合性の炭素-炭素二重結合を有する重 合体の架橋の方法としては、UVや電子線などの活性エ ネルギー線によることが好ましい。活性エネルギー線に より架橋させる場合には、光重合開始剤を含有すること が好ましい。

【0078】本発明に用いられる光重合開始剤としては 特に制限はないが、光ラジカル開始剤と光アニオン開始 剤が好ましく、特に光ラジカル開始剤が好ましい。例え ば、アセトフェノン、プロピオフェノン、ベンゾフェノ ン、キサントール、フルオレイン、ベンズアルデヒド、 アンスラキノン、トリフェニルアミン、カルパゾール、 3-メチルアセトフェノン、4-メチルアセトフェノ ン、3-ペンチルアセトフェノン、4-メトキシアセト フェン、3ープロモアセトフェノン、4ーアリルアセト フェノン、pージアセチルベンゼン、3ーメトキシベン ゾフェノン、4-メチルベンゾフェノン、4-クロロベ ンゾフェノン、4,4'ージメトキシベンゾフェノン、 4-クロロー4'ーベンジルベンゾフェノン、3-クロ ロキサントーン、3,9-ジクロロキサントーン、3-クロロー8ーノニルキサントーン、ベンゾイル、ベンゾ インメチルエーテル、ベンゾインブチルエーテル、ビス (4-ジメチルアミノフェニル)ケトン、ベンジルメト キシケタール、2ークロロチオキサントーン等が挙げら れる。これらの開始剤は単独でも、他の化合物と組み合 わせても良い。具体的には、ジエタノールメチルアミ ン、ジメチルエタノールアミン、トリエタノールアミン などのアミンとの組み合わせ、更にこれにジフェニルヨ ードニウムクロリドなどのヨードニウム塩と組み合わせ たもの、メチレンブルーなどの色素及びアミンと組み合 わせたものが挙げられる。また、近赤外光重合開始剤と して、近赤外光吸収性陽イオン染料を使用しても構わな い。近赤外光吸収性陽イオン染料としては、650~1 500 n mの領域の光エネルギーで励起する、例えば特 開平3-111402号、特開平5-194619号公 報等に開示されている近赤外光吸収性陽イオン染料ーボ レート陰イオン錯体などを用いるのが好ましく、ホウ素

系増感剤を併用することがさらに好ましい。光重合開始 剤の添加量は系をわずかに光官能化するだけでよいの で、特に制限はないが、この組成物の重合体100部に 対して、0.001~10重量部が好ましい。

【0079】本発明の活性エネルギー線硬化性組成物を 硬化させる方法は特に限定されないが、その光重合開始 剤開始剤の性質に応じて、高圧水銀灯、低圧水銀灯、電 子線照射装置、ハロゲンランプ、発光ダイオード、半導 体レーザー等による光及び電子線の照射が挙げられる。 また、重合性の炭素-炭素二重結合を有する重合体の架 橋の方法としては、熱によることが好ましい。活性エネ ルギー線により架橋させる場合には、熱重合開始剤を含 有することが好ましい。本発明に用いられる熱重合開始 剤としては特に制限はないが、アゾ系開始剤、過酸化 物、過硫酸酸、及びレドックス開始剤が含まれる。適切 なアゾ系開始剤としては、限定されるわけではないが、 2, 2'-アゾビス(4-メトキシ-2, 4-ジメチル バレロニトリル) (VAZO 33)、2, 2'-アゾ ビス(2-アミジノプロパン)二塩酸塩(VAZO 5 0)、2,2'-アゾビス(2,4-ジメチルバレロニ トリル) (VAZO 52)、2,2'-アゾビス(イ ソブチロニトリル) (VAZO 64)、2, 2'-ア ゾビス-2-メチルブチロニトリル(VAZO 6 7)、1,1-アゾビス(1-シクロヘキサンカルボニ トリル) (VAZO 88) (全てDuPont Ch emicalから入手可能)、2,2'-アゾビス(2 ーシクロプロピルプロピオニトリル)、及び2,2'-アゾビス (メチルイソブチレート) (V-601) (和 光純薬より入手可能)等が挙げられる。適切な過酸化物 開始剤としては、限定されるわけではないが、過酸化べ ンゾイル、過酸化アセチル、過酸化ラウロイル、過酸化 デカノイル、ジセチルパーオキシジカーボネート、ジ (4-t-ブチルシクロヘキシル) パーオキシジカーボ ネート(Perkadox 16S)(Akzo No belから入手可能)、ジ(2-エチルヘキシル)パー オキシジカーボネート、セーブチルパーオキシピバレー ト(Lupersol 11) (Elf Atoche mから入手可能)、tープチルパーオキシー2-エチル ヘキサノエート (Trigonox 21-C50) (Akzo Nobelから入手可能)、及び過酸化ジ クミル等が挙げられる。

【0080】適切な過硫酸塩開始剤としては、限定されるわけではないが、過硫酸カリウム、過硫酸ナトリウム、及び過硫酸アンモニウムが挙げられる。適切なレドックス(酸化還元)開始剤としては、限定されるわけではないが、上記過硫酸塩開始剤のメタ亜硫酸水素ナトリウム及び亜硫酸水素ナトリウムのような還元剤との組み合わせ;有機過酸化物と第3級アミンに基づく系、例えば過酸化ベンゾイルとジメチルアニリンに基づく系;並びに有機ヒドロパーオキシドと遷移金属に基づく系、例

(33) 月2003-96195 (P2003-96195A)

えばクメンヒドロパーオキシドとコバルトナフテートに 基づく系等が挙げられる。他の開始剤としては、限定さ れるわけではないが、テトラフェニル1,1,2,2-エタンジオールのようなピナコール等が挙げられる。好 ましい熱ラジカル開始剤としては、アゾ系開始剤及び過 酸化物系開始剤からなる群から選ばれる。更に好ましい ものは、2,2'-アゾビス(メチルイソブチレー ト)、t-ブチルパーオキシピバレート、及びジ(4t-ブチルシクロヘキシル) パーオキシジカーボネー ト、並びにこれらの混合物である。本発明に用いられる 熱開始剤は触媒的に有効な量で存在し、このような量 は、限定はされないが、典型的には、本発明の少なくと も一つの末端にアクリル官能性基を有する重合体及び他 に添加されるモノマー及びオリゴマー混合物の合計量を 100重量部とした場合に約0.01~5重量部、より 好ましくは約0.025~2重量部である。開始剤の混 合物が使用される場合には、開始剤の混合物の合計量 は、あたかもただ1種の開始剤が使用されるかのような 量である。本発明の熱硬化性組成物を硬化させる方法は 特に限定されないが、その温度は、使用する熱開始剤、 重合体(II)及び添加される化合物等の種類により異 なるが、通常50℃~250℃の範囲内が好ましく、7 0℃~200℃の範囲内がより好ましい。硬化時間は、 使用する重合開始剤、単量体、溶媒、反応温度等により 異なるが、通常1分~10時間の範囲内である。 <接着性付与剤>本発明の組成物には、シランカップリ

ング剤や、シランカップリング剤以外の接着性付与剤を 添加することができる。接着付与剤を添加すると、外力 により目地幅等が変動することによって、シーリング材 がサイディングボード等の被着体から剥離する危険性を より低減することができる。また、場合によっては接着 性向上の為に用いるプライマーの使用の必要性がなくな り、施工作業の簡略化が期待される。シランカップリン グ剤の具体例としては、ケーイソシアネートプロピルト リメトキシシラン、ケーイソシアネートプロピルトリエ トキシシラン、ァーイソシアネートプロピルメチルジエ トキシシラン、ケーイソシアネートプロピルメチルジメ トキシシラン等のイソシアネート基含有シラン類; ャー アミノプロピルトリメトキシシラン、ケーアミノプロピ ルトリエトキシシラン、ケーアミノプロピルメチルジメ トキシシラン、ケーアミノプロピルメチルジエトキシシ ラン、γ-(2-アミノエチル) アミノプロピルトリメ トキシシラン、ャー(2-アミノエチル)アミノプロピ ルメチルジメトキシシラン、ャー(2-アミノエチル) アミノプロピルトリエトキシシラン、ャー(2-アミノ エチル) アミノプロピルメチルジエトキシシラン、ァー ウレイドプロピルトリメトキシシラン、Nーフェニルー ィーアミノプロピルトリメトキシシラン、N-ベンジル - アーアミノプロピルトリメトキシシラン、Nービニル ベンジルーァーアミノプロピルトリエトキシシラン等の

アミノ基含有シラン類; アーメルカプトプロピルトリメ トキシシラン、ケーメルカプトプロピルトリエトキシシ ラン、ァーメルカプトプロピルメチルジメトキシシラ ン、アーメルカプトプロピルメチルジエトキシシラン等 のメルカプト基含有シラン類; アーグリシドキシプロピ ルトリメトキシシラン、ケーグリシドキシプロピルトリ エトキシシラン、ケーグリシドキシプロピルメチルジメ トキシシラン、β-(3,4-エポキシシクロヘキシ ν) エチルトリメトキシシラン、 β – (3, 4 – エポキ シシクロヘキシル) エチルトリエトキシシラン等のエポ キシ基含有シラン類;β-カルボキシエチルトリエトキ シシラン、β-カルボキシエチルフェニルビス (2-メ トキシエトキシ) シラン、N-β- (カルボキシメチ ル) アミノエチルーケーアミノプロピルトリメトキシシ ラン等のカルボキシシラン類; ビニルトリメトキシシラ ン、ビニルトリエトキシシラン、アーメタクリロイルオ キシプロピルメチルジメトキシシラン、アーアクロイル オキシプロピルメチルトリエトキシシラン等のビニル型 不飽和基含有シラン類; アークロロプロピルトリメトキ シシラン等のハロゲン含有シラン類;トリス(トリメト キシシリル) イソシアヌレート等のイソシアヌレートシ ラン類等を挙げることができる。また、これらを変性し た誘導体である、アミノ変性シリルポリマー、シリル化 アミノポリマー、不飽和アミノシラン錯体、フェニルア ミノ長鎖アルキルシラン、アミノシリル化シリコーン、 シリル化ポリエステル等もシランカップリング剤として 用いることができる。

【0081】本発明に用いるシランカップリング剤は、 通常、ポリエーテル系重合体(I)とビニル系重合体 (II) 100部に対し、0.1~20部の範囲で使用 される。特に、0.5~10部の範囲で使用するのが好 ましい。添加量が多すぎると硬化性組成物を硬化させた 硬化物のゴム弾性がなくなり、シーリング材としての機 能を果たさなくなることがある。なお、後述する2成分 型に添加する場合には、2成分の両方に添加された合計 量が上記の範囲内になるようにするのが好ましい。本発 明の硬化性組成物に添加されるシランカップリング剤の 効果は、各種被着体、すなわち、ガラス、アルミニウ ム、ステンレス、亜鉛、銅、モルタルなどの無機基材 や、塩ビ、アクリル、ポリエステル、ポリエチレン、ポ リプロピレン、ポリカーボネートなどの有機基材に用い た場合、ノンプライマー条件またはプライマー処理条件 下で、著しい接着性改善効果を示す。ノンプライマー条 件下で使用した場合には、各種被着体に対する接着性を 改善する効果が特に顕著である。シランカップリング剤 以外の具体例としては、特に限定されないが、例えば、 エポキシ樹脂、フェノール樹脂、硫黄、アルキルチタネ ート類、芳香族ポリイソシアネート等が挙げられる。上 記接着性付与剤は1種類のみで使用しても良いし、2種 類以上混合使用しても良い。これら接着性付与剤は添加

(34) \$2003-96195 (P2003-96195A)

することにより被着体に対する接着性を改善することが できる。

<可塑剤>本発明の硬化性組成物には、各種可塑剤が必 要に応じて用いられる。可塑剤としては特に限定されな いが、物性の調整、性状の調節等の目的により、例え ば、ジブチルフタレート、ジヘプチルフタレート、ジ (2-エチルヘキシル) フタレート、ブチルベンジルフ タレート等のフタル酸エステル類;ジオクチルアジペー ト、ジオクチルセバケート、ジブチルセバケート、コハ ク酸イソデシル等の非芳香族二塩基酸エステル類; オレ イン酸ブチル、アセチルリシリノール酸メチル等の脂肪 族エステル類;ジエチレングリコールジベンゾエート、 トリエチレングリコールジベンゾエート、ペンタエリス リトールエステル等のポリアルキレングリコールのエス テル類; トリクレジルホスフェート、トリプチルホスフ ェート等のリン酸エステル類;トリメリット酸エステル 類;ポリスチレンやポリーα-メチルスチレン等のポリ スチレン類;ポリブタジエン、ポリブテン、ポリイソブ チレン、ブタジエンーアクリロニトリル、ポリクロロプ レン;塩素化パラフィン類;アルキルジフェニル、部分 水添ターフェニル、等の炭化水素系油; プロセスオイル 類;ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコー ル、ポリテトラメチレングリコール等のポリエーテルポ リオールとこれらポリエーテルポリオールの水酸基をエ ステル基、エーテル基などに変換した誘導体等のポリエ ーテル類;エポキシ化大豆油、エポキシステアリン酸べ ンジル等のエポキシ可塑剤類;セバシン酸、アジピン 酸、アゼライン酸、フタル酸等の2塩基酸とエチレング リコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコ ール、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール 等の2価アルコールから得られるポリエステル系可塑剤 類;アクリル系可塑剤を始めとするビニル系モノマーを 種々の方法で重合して得られるビニル系重合体類等を単 独、または2種以上混合して使用することができるが、 必ずしも必要とするものではない。なおこれら可塑剤 は、重合体製造時に配合することも可能である。

【0082】上述のアクリル系可塑剤としては特に限定されないが、従来からの溶液重合で得られるものや、無溶剤型アクリルボリマー等を挙げることができる。後者のアクリル系可塑剤は溶剤や連鎖移動剤を使用せず高温連続重合法(USP4414370、特開昭59-6207、特公平5-58005、特開平1-313522、USP5010166)にて作製されるため本発明の目的にはより好ましい。その例としては特に限定されないが東亞合成品UPシリーズ等が挙げられる(工業材料1999年10月号参照)。可塑剤を用いる場合の使用量は、限定されないが、ポリエーテル系重合体(I)とビニル系重合体(II)の合計100重量部に対して5~150重量部、好ましくは10~120重量部、さらに好ましくは20~100重量部である。5重量部未

満では可塑剤としての効果が発現しなくなり、150重 量部を越えると硬化物の機械強度が不足する。

<充填材>本発明の硬化性組成物には、各種充填材が必 要に応じて用いられる。充填材としては、特に限定され ないが、木粉、パルプ、木綿チップ、アスベスト、ガラ ス繊維、炭素繊維、マイカ、クルミ殼粉、もみ殼粉、グ ラファイト、ケイソウ土、白土、フュームドシリカ、沈 降性シリカ、結晶性シリカ、溶融シリカ、ドロマイト、 無水ケイ酸、含水ケイ酸、カーボンブラックのような補 強性充填材;重質炭酸カルシウム、膠質炭酸カルシウ ム、炭酸マグネシウム、ケイソウ土、焼成クレー、クレ ー、タルク、酸化チタン、ベントナイト、有機ベントナ イト、酸化第二鉄、アルミニウム微粉末、フリント粉 末、酸化亜鉛、活性亜鉛華、亜鉛末およびシラスバルー ンなどのような充填材;石綿、ガラス繊維およびフィラ メントのような繊維状充填材等が挙げられる。これら充 填材のうちでは沈降性シリカ、フュームドシリカ、結晶 性シリカ、溶融シリカ、ドロマイト、カーボンブラッ ク、炭酸カルシウム、酸化チタン、タルクなどが好まし い。特に、これら充填材で強度の高い硬化物を得たい場 合には、主にヒュームドシリカ、沈降性シリカ、無水ケ イ酸、含水ケイ酸、カーボンブラック、表面処理微細炭 酸カルシウム、結晶性シリカ、溶融シリカ、焼成クレ ー、クレーおよび活性亜鉛華などから選ばれる充填材を 添加できる。

【0083】また、低強度で伸びが大である硬化物を得 たい場合には、主に酸化チタン、炭酸カルシウム、タル ク、酸化第二鉄、酸化亜鉛およびシラスバルーンなどか ら選ばれる充填材を添加できる。なお、一般的に、炭酸 カルシウムは、比表面積が小さいと、硬化物の破断強 度、破断伸び、接着性と耐候接着性の改善効果が充分で ないことがある。比表面積の値が大きいほど、硬化物の 破断強度、破断伸び、接着性と耐候接着性の改善効果は より大きくなる。更に、炭酸カルシウムは、表面処理剤 を用いて表面処理を施してある方がより好ましい。表面 処理炭酸カルシウムを用いた場合、表面処理していない 炭酸カルシウムを用いた場合に比較して、本発明の組成 物の作業性を改善し、該硬化性組成物の接着性と耐候接 着性の改善効果がより向上すると考えられる。前記の表 面処理剤としては脂肪酸、脂肪酸石鹸、脂肪酸エステル 等の有機物や各種界面活性剤、および、シランカップリ ング剤やチタネートカップリグ剤等の各種カップリング 剤が用いられている。具体例としては、以下に限定され るものではないが、カプロン酸、カプリル酸、ペラルゴ ン酸、カプリン酸、ウンデカン酸、ラウリン酸、ミリス チン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、ベヘン酸、オレ イン酸等の脂肪酸と、それら脂肪酸のナトリウム、カリ ウム等の塩、そして、それら脂肪酸のアルキルエステル が挙げられる。界面活性剤の具体例としては、ポリオキ シエチレンアルキルエーテル硫酸エステルや長鎖アルコ

(35) 月2003-96195 (P2003-96195A)

ール硫酸エステル等と、それらのナトリウム塩、カリウム塩等の硫酸エステル型陰イオン界面活性剤、またアルキルベンゼンスルホン酸、アルキルナフタレンスルホン酸、パラフィンスルホン酸、αーオレフィンスルホン酸、アルキルスルホコハク酸等と、それらのナトリウム塩、カリウム塩等のスルホン酸型陰イオン界面活性剤等が挙げられる。この表面処理剤の処理量は、炭酸カルシウムに対して、0.1~20重量%の範囲で処理するのがより好ましく、1~5重量%の範囲で処理するのがより好ましい。処理量が0.1重量%未満の場合には、作業性、接着性と耐候接着性の改善効果が充分でないことがあり、20重量%を越えると、該硬化性組成物の貯蔵安定性が低下することがある。

<添加量>充填材を用いる場合の添加量は、ボリエーテル系重合体(I)とビニル系重合体(II)の合計100重量部に対して、充填材を5~1000重量部の範囲で使用するのが好ましく、20~500重量部の範囲で使用するのがより好ましく、40~300重量部の範囲で使用するのが特に好ましい。配合量が5重量部未満の場合には、硬化物の破断強度、破断伸び、接着性と耐候接着性の改善効果が充分でないことがあり、1000重量部を越えると該硬化性組成物の作業性が低下することがある。充填材は単独で使用しても良いし、2種以上併用しても良い。

<物性調整剤>本発明の硬化性組成物には、必要に応じ て生成する硬化物の引張特性を調整する物性調整剤を添 加しても良い。物性調整剤としては特に限定されない が、例えば、メチルトリメトキシシラン、ジメチルジメ トキシシラン、トリメチルメトキシシラン、n-プロピ ルトリメトキシシラン等のアルキルアルコキシシラン 類:ジメチルジイソプロペノキシシラン、メチルトリイ ソプロペノキシシラン、ケーグリシドキシプロピルメチ ルジイソプロペノキシシラン等のアルキルイソプロペノ キシシラン、ケーグリシドキシプロピルメチルジメトキ シシラン、ケーグリシドキシプロピルトリメトキシシラ ン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルジメチルメトキ シシラン、アーアミノプロピルトリメトキシシラン、N - (β-アミノエチル) アミノプロピルメチルジメトキ シシラン、アーメルカプトプロピルトリメトキシシラ ン、アーメルカプトプロピルメチルジメトキシシラン等 の官能基を有するアルコキシシラン類;シリコーンワニ ス類:ポリシロキサン類等が挙げられる。前記物性調整 剤を用いることにより、本発明の組成物を硬化させた時 の硬度を上げたり、硬度を下げ、伸びを出したりし得 る。上記物性調整剤は単独で用いてもよく、2種以上併 用してもよい。

<チクソ性付与剤(垂れ防止剤)>本発明の硬化性組成物には、必要に応じて垂れを防止し、作業性を良くするためにチクソ性付与剤(垂れ防止剤)を添加しても良い。また、垂れ防止剤としては特に限定されないが、例

えば、ポリアミドワックス類;水添ヒマシ油やその誘導体類;ステアリン酸カルシウム、ステアリン酸アルミニウム、ステアリン酸バリウム等の金属石鹸類等が挙げられる。これらチクソ性付与剤(垂れ防止剤)は単独で用いてもよく、2種以上併用してもよい。

その他の添加剤

本発明の硬化性組成物には、硬化性組成物又は硬化物の 諸物性の調整を目的として、必要に応じて各種添加剤が 添加してもよい。このような添加物の例としては、たと えば、難燃剤、硬化性調整剤、老化防止剤、ラジカル禁 止剤、紫外線吸収剤、金属不活性化剤、オゾン劣化防止 剤、光安定剤、リン系過酸化物分解剤、滑剤、顔料、発 泡剤、防カビ剤、防錆剤、光硬化性樹脂などがあげられ る。これらの各種添加剤は単独で用いてもよく、2種類 以上を併用してもよい。このような添加物の具体例は、 たとえば、特公平4-69659号、特公平7-108 928号、特開昭63-254149号、特開昭64-22904号の各明細書などに記載されている。本発明 の硬化性組成物は、すべての配合成分を予め配合密封保 存し、施工後空気中の湿気により硬化する1成分型とし て調製することも可能であり、硬化剤として別途硬化触 媒、充填材、可塑剤、水等の成分を配合しておき、該配 合材と重合体組成物を使用前に混合する2成分型として 調製することもできる。2成分型にすると、2成分の混 合時に着色剤を添加することができ、例えば、サイディ ングボードの色に合わせたシーリング材を提供する際 に、限られた在庫で豊富な色揃えをすることが可能とな るなど、市場から要望されている多色化対応が容易とな り、低層建物用等により好ましい。着色剤は、例えば顔 料と可塑剤、場合によっては充填材を混合しペースト化 したものを用いると作業し易い。また、更に2成分の混 合時に遅延剤を添加することにより硬化速度を作業現場 にて微調整することができる。

<<硬化物>>充填材等を添加せずに、本発明におけるボリエーテル系重合体(I)、ビニル系重合体(II) 及び相溶化剤(IV)を含む硬化性組成物を硬化させた100μm厚以下の硬化物が、サンシャインウエザーメーター試験で20時間以上の耐候性を示すことが好ましい。

【0084】なお、本発明における100μm厚以下による硬化物の耐候性判断は、その硬化物の表面を目視で観察することによる。例えばその耐候性が20時間以上を示すとは、ボリマーの溶出による表面の波打ちや消失、あるいは亀裂、(着色品の場合の)色落ち、白化(チョーキング)等による変化を受けずに初期の良好な表面状態を20時間以上維持することを意味する。【0085】また、本発明における耐候性の試験とは、JIS A 1415のWS型による試験を指す。

建築用弾性シーリング材や複層ガラス用シーリング材等

(36) \$2003-96195 (P2003-96195A)

のシーリング材、太陽電池裏面封止材などの電気・電子 部品材料、電線・ケーブル用絶縁被覆材などの電気絶縁 材料、粘着剤、接着剤、弾性接着剤、塗料、粉体塗料、 コーティング材、発泡体、電気電子用ボッティング剤、 フィルム、ガスケット、注型材料、各種成形材料、およ び、網入りガラスや合わせガラス端面(切断部)の防錆 ・防水用封止材等の様々な用途に利用可能である。 【0086】

【実施例】以下に、本発明の具体的な実施例を比較例と併せて説明するが、本発明は、下記実施例に限定されるものではない。下記実施例および比較例中「部」および「%」は、それぞれ「重量部」および「重量%」を表す。下記実施例中、「数平均分子量」および「分子量分布(重量平均分子量と数平均分子量の比)」は、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー(GPC)を用いた標準ポリスチレン換算法により算出した。ただし、GPCカラムとしてポリスチレン架橋ゲルを充填したもの(shodex GPC K-804;昭和電工(株)製)、GPC溶媒としてクロロホルムを用いた。【0087】(合成例1)

末端に架橋性シリル基を有するポリ(アクリル酸-n-ブチル/アクリル酸ステアリル) 共重合体の合成 2Lフラスコに臭化第一銅8.39g(58.5mmo 1)、アセトニトリル112mLを仕込み、窒素気流下 70℃で20分間加熱撹拌した。これに2,5-ジブロ モアジピン酸ジエチル17.6g(48.8mmo 1)、アクリル酸ブチル996mL(6.94mo 1)、アクリル酸ステアリル279g(0.858mo 1)を加え、さらに70℃で40分間加熱攪拌した。こ れにペンタメチルジエチレントリアミン(以後トリアミ ンと称す) O. 41mL(1.95mmol)を加えて 反応を開始した。引き続き70℃で加熱攪拌を続け、ト リアミンを2.05mL(9.75mmol)を追加し た。反応開始から330分後1,7-オクタジエン28 8mL(1.95mol)、トリアミン4.1mL(1 9.5 mm o 1) 添加し、引き続き70℃で加熱攪拌を 続け、反応開始から570分後加熱を停止した。反応溶 液をトルエンで希釈してろ過し、ろ液を減圧加熱処理す ることで重合体[1]を得た。得られた重合体[1]の 数平均分子量はGPC測定(移動相クロロホルム、ポリ スチレン換算)で28800、分子量分布1.33であ り、また¹H-NMR分析より求めた重合体1分子あた りのアルケニル基の個数は2.9個であった。窒素雰囲 気下、2 Lフラスコに上記で得た重合体、酢酸カリウム 17. 2g (0. 175mol), DMAc700mL を仕込み、100℃で10時間加熱撹拌した。反応溶液 から減圧加熱してDMAcを除去し、トルエンを加えて ろ過した。ろ液を減圧加熱して揮発分を除去して2Lフ ラスコにしこみ、吸着剤(100g、協和化学製、キョ ーワード500SNとキョーワード700SNの1対1

混合物)を加えて窒素気流下130℃で9時間加熱攪拌 した。トルエンで希釈して吸着剤を沪過により除去した 後、ろ液のトルエンを減圧留去することにより重合体 [2]を得た。1L耐圧反応容器に重合体[2](70 Og)、ジメトキシメチルヒドロシラン(26.1m L、0.212mol)、オルトぎ酸メチル(7.71 mL、0.0705mol)、および0価白金の1, 1,3,3-テトラメチル-1,3-ジビニルジシロキ サン錯体を仕込んだ。ただし、白金触媒の使用量は、重 合体のアルケニル基に対してモル比で9×10-3当量と した。混合物を100℃で195分加熱攪拌した。混合 物の揮発分を減圧留去することにより、シリル基末端重 合体(重合体[3])を得た。得られた重合体の数平均 分子量はGPC測定(ポリスチレン換算)により359 00、分子量分布は1.9であった。重合体1分子当た りに導入された平均のシリル基の数を1H-NMR分析 により求めたところ、2.1個であった。 【0088】(合成例2)

末端に架橋性シリル基を有するポリ(アクリル酸-n-ブチル)合成

2Lフラスコに臭化第一銅8.39g(58.5mmo 1)、アセトニトリル112mLを仕込み、窒素気流下 70℃で30分間加熱攪拌した。これに2,5ージブロ モアジピン酸ジエチル17.6g(48.8mmo 1)、アクリル酸プチル224mL(1.56mol) を加え、さらに70℃で45分間加熱攪拌した。これに ペンタメチルジエチレントリアミン(以後トリアミンと 称す) O. 41 m L (1. 95 m m o l) を加えて反応 を開始した。引き続き70℃で加熱攪拌を続け、反応開 始後80分から断続的にアクリル酸ブチル895mL (6.24mol)を160分かけて滴下した。またこ の間にトリアミン1.84mL(8.81mmol)を 追加した。反応開始から375分後1,7-オクタジエ ン288mL(1.95mol)、トリアミン4.1m L (19.5mmol)添加し、引き続き70℃で加熱 攪拌を続け、反応開始から615分後加熱を停止した。 反応溶液をトルエンで希釈してろ過し、ろ液を減圧加熱 することで重合体[4]を得た。得られた重合体[4] の数平均分子量はGPC測定(移動相クロロホルム、ポ リスチレン換算) で24100、分子量分布1.27で あり、また1H-NMR分析より求めた重合体1分子あ たりのアルケニル基の個数は2.6個であった。窒素雰 囲気下、2 Lフラスコに上記で得た重合体、酢酸カリウ Д11. 9g (O. 121mol), DMAc900m しを仕込み、100℃で11時間加熱攪拌した。反応溶 液を減圧加熱してDMAcを除去し、トルエンを加えて ろ過した。ろ液に吸着剤(200g、協和化学製、キョ ーワード700PEL)を加えて窒素気流下100℃で 3時間加熱攪拌した。吸着剤を沪過により除去した後、 ろ液のトルエンを減圧留去することにより重合体[5]

(37) \$2003-96195 (P2003-96195A)

を得た。1 L 耐圧反応容器に重合体 [5] (648 g)、ジメトキシメチルヒドロシラン (25.5 m L、0.207 m o l)、オルトぎ酸メチル (7.54 m L、0.0689 m o l)、および0価白金の1,1,3,3 ーテトラメチルー1.3 ージビニルジシロキサン 錯体を仕込んだ。ただし、白金触媒の使用量は、重合体のアルケニル基に対してモル比で3×10⁻³ 当量とした。混合物を100℃で2時間加熱攪拌した。混合物の 揮発分を減圧留去することにより、シリル基末端重合体(重合体 [6])を得た。得られた重合体の数平均分子量はGPC測定(ポリスチレン換算)により29600、分子量分布は1.9であった。重合体1分子当たりに導入された平均のシリル基の数を1H-NMR分析により求めたところ、1.9個であった。

【0089】(実施例1~5)合成例1の架橋性シリル

基を有するビニル系重合体と市販の架橋性シリル基を有するポリエーテル系重合体(鐘淵化学工業(株)製S203)を表1に示す割合で混合し、目視で相溶性を観察した。またこの混合物100重量部に対して、水1重量部、ジブチルスズジメトキサイド1重量部を撹拌混合し、減圧乾燥器を用いて室温で脱泡し、50℃で3日間硬化させることによりゴム状の硬化物を得た。結果を表1に示した。

【0090】(比較例1~5)合成例1で得た重合体の 代わりに、合成例2で得た重合体を用いた他は実施例1 ~5と同様にして相溶性を観察し、また硬化物を作成した。結果を合わせて表1に示した。

【0091】 【表1】

79	

	実施例				比較例					
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
合成例1のピニル系重合体	10	30	50	70	90	-	-	· -	•	
合成例2のピニル系重合体	-	-	-	-	_	10	30	50	70	90
ポリエーテル系重合体	90	70	50	30	10	90	70	50	30	10
相溶性	0	0	0	0	$\overline{\circ}$	×	×	×	×	×
硬化物の均一性	0	0	0	Ō	Ó	×	×	×	×	×

合成例1の重合体にポリエーテル系重合体をブレンドすることにより、均一な混合液が得られた。また混合液から均一な硬化物が得られた。それに対し、合成例2の重合体にポリエーテル系重合体をブレンドしたものは、不均一な混合液となった。また混合液からは不均一な硬化物しか得られなかった。

【0092】(実施例6)市販の架橋性シリル基を有するポリエーテル系重合体(S303:鐘淵化学工業)70部、合成例1の架橋性シリル基を有するビニル系重合体30部を攪拌混合した。この重合体混合物100部に、炭酸カルシウム(白艷華CCR:白石カルシウム製)120部、酸化チタン(タイペークR-820:石原産業)20部、可塑剤(DIDP:大八化学工業)55部、タレ防止剤(ディスパロン#6500:楠本化成)2部、紫外線吸収剤(チヌビン327:チバスペシャリティケミカルズ)1部、光安定剤(LS-770:三共有機)1部、脱水剤(A-171(VTMO):日

本ユニカー)2部、接着付与剤(A-1120(DAMO):日本ユニカー)3部、硬化触媒(U-220:日東化成)2部を攪拌混合し、JIS A 5758のH型引張接着性と同一の試験体を作製し、室内で2日、50℃で3日硬化養生させて硬化物を得た。

【0093】(比較例6)実施例6の重合体混合物100部の代わりに、市販の架橋性シリル基を有するポリエーテル系重合体(S303:鐘淵化学工業)100部を用いたほかは実施例6と同様にして硬化物を作成した。実施例6、比較例6で得た硬化物を2(1/3)号形ダンベル型試験片(JISK 7113)を打ち抜き、島津製オートグラフを用いて破断強度(Tb)及び破断伸び(Eb)(測定環境:23℃、引張速度:200mm/min)を測定した。結果を表2に示す。

[0094]

【表2】

(38) 月2003-96195 (P2003-96195A)

表 2

配合処方			
名称	社様	実施例 6	比較例 6
ポリエーテル系重合体	S-303	70	100
ピニル系重合体	合成例 1	30	-
炭酸カルシウム	CCR	120	120
設化チタン	タイペ -クR-820	20	20
可塑剤	DIDP	55	55
タレ防止剤	ディスパ ロン46500	2	2
紫外線吸収剤	チヌヒ'ン327	1	1
光安定剤	LS-770	1	1
脱水剤	A-171 (VTM0)	2	2
接着付与剤	A-1120 (DALLO)	3	3
硬化触媒	U-220	2	2
合計		306	306
機械物性試験結果			
Tb (Mpa)		1.47	1.77
EP (%)		440	430

ボリエーテル系重合体に合成例1のビニル系重合体をブレンドしても、機械物性が同等な硬化物が得られた。 【0095】(合成例3)

相溶化剂[1]合成

50mLフラスコに臭化第一銅0.300g(2.09 mmo1)、アセトニトリル3.00mLを仕込み、窒 素気流下70℃で40分間加熱攪拌した。これに2-プ ロピオン酸メチル0.778mL(6.98mmo 1)、アクリル酸プチル10.0mL(69.6mmo 1)、メトキシジプロピレングリコールアクリレート1 4.1mL(69.6mmol)を加え、さらに70℃ で30分間加熱攪拌した。これにペンタメチルジエチレ ントリアミン(以後トリアミンと称す) 0.07mL (0.35mmol)を加えて反応を開始した。引き続 き70℃で加熱攪拌を続け、トリアミンを0.35mL (1.75mmol)を追加した。反応開始から290 分後90℃に昇温し、さらに70分加熱攪拌を続けた。 反応溶液をトルエンで希釈してろ過し、ろ液を減圧加熱 処理することで相溶化剤[1]を得た。得られた相溶化 剤[1]の数平均分子量はGPC測定(移動相クロロホ ルム、ポリスチレン換算)で3870、分子量分布1. 17であった。

【0096】(合成例4)

相溶化剂[2]合成

合成例2でアクリル酸ブチルを6.00 mL (41.9 mmol)、メトキシジプロピレングリコールアクリレートを19.7 mL (97.7 mmol) とした他は合

成例2と同様にして相溶化剤[2]を得た。得られた相溶化剤[2]の数平均分子量はGPC測定(移動相クロロホルム、ポリスチレン換算)で3790、分子量分布1.18であった。

【0097】(合成例5)

相溶化剤[3]合成

合成例2でアクリル酸ブチルを2.00mL(14.0 mmo1)、メトキシジプロピレングリコールアクリレートを25.3mL(126mmo1)とした他は合成例2と同様にして相溶化剤[3]を得た。得られた相溶化剤[3]の数平均分子量はGPC測定(移動相クロロホルム、ポリスチレン換算)で3620、分子量分布1.17であった。

【0098】(実施例7~9)合成例2の架橋性シリル基を有するビニル系重合体と市販の架橋性シリル基を有するボリエーテル系重合体(鐘淵化学工業(株)製S203HE)および相溶化剤[1]~[3]を表3に示す割合で混合し、目視で相溶性を観察した。またこの混合物100重量部に対して、水1重量部、ジブチルスズジメトキサイド1重量部を撹拌混合し、減圧乾燥器を用いて室温で脱泡し、50℃で3日間硬化させることによりゴム状の硬化物を得た。結果を表3に示した。

【0099】(比較例7)相溶化剤を用いなかった他は 実施例7~9と同様にして相溶性を観察し、また硬化物 を作成した。結果を合わせて表3に示した。

[0100]

【表3】

(39) \$2003-96195 (P2003-96195A)

表3

	实施到7	実施列8	実施列9	比較列3
合成例2のピニル系重合体	30	30	30	30
ポリエーテル系重合体 (S203EE)	70	70	70	70
相溶化剤〔1〕	10	· <u> </u>		 _ _
相溶化剤(2)	-	.10	_	_
相溶化剤〔3〕	-	_	10	_
相溶性	0	0	0	×
硬化物の均一性	0	0	Ö	×

ボリエーテル系重合体と合成例2のビニル系重合体の混合物に相溶化剤をブレンドすることにより、均一な混合液が得られた。また混合液から均一な硬化物が得られた。それに対し、相溶化剤を添加しなかったものは不均一な混合液となった。また混合液からは不均一な硬化物しか得られなかった。

【0101】(合成例6)還流塔および攪拌機付きの5 OLの反応釜に、アセトニトリル (2640g)中にC uBr (251.82g、1.76mol)を分散させ た懸濁液を仕込み、反応釜内を窒素シールした後65℃ で30分間攪拌した。これにアクリル酸ブチル(6.0 kg)、2,5-ジブロモアジピン酸ジエチル(52 6.70g、1.46mol)、アセトニトリル(69 5g)、ペンタメチルジエチレントリアミン(12.0 mL、58.5mmol)(これ以降トリアミンと表 す)を加え、反応を開始した。80℃で加熱攪拌しなが ら、アクリル酸ブチル(24.0kg)を連続的に滴下 した。アクリル酸ブチルの滴下途中にトリアミン(3 6. 0mL、176mmol)を追加した。引き続き8 0℃で加熱攪拌後、1,7-オクタジエン(6.448 kg)、トリアミン(120.0mL、585mmo 1)を添加し、さらに80℃で4時間加熱攪拌を続け た。その後一時加熱攪拌を中断し、トリアミン(80. 0mL、390mmo1)を追加して90℃で4時間加 熱攪拌を行うことにより、重合体[1]を含有する反応 混合物 (重合反応混合物 [1']) を得た。重合体 [1]はGPC測定(ポリスチレン換算)により数平均 分子量は23600、分子量分布は1.21であり、重 合体1分子当たりに導入された平均のアルケニル基の数 を1 H NMR分析により求めたところ、2.9個であ った。

【0102】(実施例10)合成例6で得た重合体 [1]50部、市販の架橋性シリル基を有するポリエーテル系重合体(鐘淵化学工業(株)製S203)50部に相溶化剤(協和醗酵製DIDP(ジイソデシルフタレート))50部を十分混合した硬化性組成物を作製した。

【0103】(比較例8)実施例10で用いた相溶化剤を添加しなかった以外は実施例10と同様にして硬化性組成物を作製した。

(評価1)実施例10、及び比較例8で得た硬化性組成物をガラス瓶に入れて密封し、室温(15~23℃)で一日間静置した後それらの状態を目視にて観察した。実施例10の硬化性組成物は目視で境界面が確認されず相溶していたが、比較例8の硬化性組成物は境界線が目視で確認された。

【0104】(実施例11)実施例10の硬化性組成物100部に4価Sn触媒(ジブチル錫ジアセチルアセトナート)1部を十分混合し、約80mm×約60mm×約2mmのアルミ製型枠に流し込み、室温で2日、その後50℃で3日間静置してシート状の硬化物を得た。

(比較例9)比較例8の硬化性組成物100部に4価Sn触媒(ジブチル錫ジアセチルアセトナート)1部を十分混合し、約80mm×約60mm×約2mmのアルミ製型枠に流し込み、室温で2日、その後50℃で3日の静置してシート状の硬化物を得た。

【0105】(評価2)実施例11、比較例9で得た硬化物を2(1/3)号形ダンベル型試験片(JIS K7113)を打ち抜き、島津製オートグラフを用いて破断伸び(Eb、測定環境:23℃、引張速度:200mm/min)を測定した。結果を表4に示す。比較例9に対し実施例11は高伸びであった。

[0106]

【表4】

表4

	Eb (%)
実施例11	3 9 0
比較例9	3 3 0

(実施例12) 実施例10で得た硬化性組成物100部に4価Sn触媒(ジブチル錫ジアセチルアセトナート)1部を十分混合し、約100μmのアルミ板上に塗布し室温で2日、その後50℃で3日の静置して硬化物を得た

(比較例10)比較例8で得た硬化性組成物100部に 4価Sn触媒(ジブチル錫ジアセチルアセトナート)1 部を十分混合し、約100μmのアルミ板上に塗布し室 (40) 月2003-96195 (P2003-96195A)

温で2日、その後50℃で3日の静置して硬化物を得た。

【0107】(評価3)実施例12、比較例10で得た 硬化物の耐候性を、サンシャインウェザーメーター (ス ガ試験機製WEL-SUN-DC型、ブラックパネル温 度63℃、照射2時間中降雨18分)を用いてテストした。所定の時間耐候性試験をおこなった後の表面状態を 観察した。実施例12はサンシャインウェザーメーター による照射試験20時間後および48時間後の状態を観察した。結果を表5に示す。

【0108】 【表5】

表 5

1	耐候試験20時間	耐侯試験48時間
実施例12	0	Δ
比較例10	×	-
-		

○変化なし △形状が少し変化した ×溶けだし、原形がなくなった

[0109]

【発明の効果】本発明の硬化性組成物は、上述の構成よりなるので、貯蔵安定性に優れ、またその硬化物はゲル分が高く、高伸びおよび耐候性などに優れるとともに、均一な外観を持つことができる。

フロントページの続き

(72)発明者 長谷川 伸洋

大阪府摂津市鳥飼西5-1-1 鐘淵化学 工業株式会社機能性材料RD研究センター 機能性材料研究所

(72)発明者 中川 佳樹

大阪府摂津市鳥飼西5-1-1 鐘淵化学 工業株式会社機能性材料RD研究センター 機能性材料研究所 F ターム(参考) 4J002 BC02X BD12X BG02X BG07X BG10X BQ00X CH023 CH05W EH036 EH046 FD026 FD150 FD203

> 4J031 AA20 AA40 AA53 AB01 AC04 AC09 AC13 AD01 4J100 AB02P AC21P AL01P AM02P

BA03H BA29H BA30H BA31H BA71 BC54H HA61 HA62